특 1999-014250

# (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.° 602F 1/136

: ئا،

> (11) 공개번호 (43) 공개일자

특1999-014250 1999년02월25일

77100	
(21) 출원번호 (22) 출원일자	특1998-030361 1998년07월28일
(30) 우선권주장	97-274327 1997년 10월07일 일본(JP)
	98-117954 1998년04월28일 일본(JP)
	97-201176 1997년 07월28일 일본(JP)
	98-016299 1998년 01월29일 일본(JP)
	98-018781 1998년이 월30일 일본(JP)
(71) 출원인	98-075317 1998년03월24일 일본(JP) 샤프 가부시끼가이샤 쓰지 하루오
(?2) 발명자	일본 오사까후 오사까시 아베노꾸 나가이께쪼 22방 22고 구보 마스미
	일본 나라깽 이꼬마시 기때이마또 5-7-1
	山亭田川 名조
	일본 나라깽 이미(또꼬리이마시 나지도가이 또쪽 22-1 5-206
	반 아쯔시
	일본 교또도 소라꾸궁 기즈쪼 가부또다이 1-1 다까노하라에까나시-다이이단 지
	시마다 다까유끼
	일본 나라껭 아마또꼬리아마시 구조쪼 231-1-303
	요시무라 요지
	일본 나라껭 나라서 고조니시 1-23-12
	가따이마 미까오
	일본 나라껭 이꼬마시 기때야마또 4-19-15
	이시이 유따까
	일본 나라껭 나라시 오미야쪼 1-5-5-905
	니시끼 히로히꼬
(74) 대리인	일본 찌바껭 후나바시시 가미야마쪼 3-605-16 이상희, 주성민, 구영창

台外君子: 있음

# (54) 액정 표시 장치

#### 金字

본 발명에 따른 액정 표시 장치는 제1.기판, 제2 기판, 및 제1 기판과 제2 기판 사이에 삽입된 액정총을 포함한다. 제1 기판은 복수의 게이트 라인; 복수의 게이트 라인과 교치하여 배치된 복수의 소스 라인; 복수의 게이트 라인과 복수의 소스 라인의 교치부 부근에 배치된 복수의 스위청 소자; 및 복수의 스위청 소자에 접속된 복수의 화소 전국을 포함한다. 제2 기판은 대향 전국을 포함한다. 복수의 화소 전국, 상기대향 전국, 및 복수의 화소 전국과 대향 전국 사이에 삽입된 액정층에 의해 복수의 화소 영역이 규정되고, 복수의 화소 영역 각각은 반사 영역 및 투과 영역을 포함한다.

OHE.

£1

BAKH

# 도면의 조단화 설명

- 도 1은 본 발명의 실시에 1에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 평면도.
- 도 2는 도 1의 선 a-b를 따라 절취한 횡단면도,
- 도 3은 본 발명의 실시에 1에 따른 활성 매트릭스 기판의 다른 실시에의 평면도.
- 도 4는 본 발명의 실시에 1에 따른 활성 매트릭스 기판의 또 다른 실시에의 평면도.
- 도 5는 본 발명의 실시에 2에 따른 액정 표시 장치의 총간절면막 및 금속막을 도시하는 평면도.
- 도 6은 도 5의 선 c-d를 따라 절취한 횡단면도.
- 도 7은 본 발명의 실시에 3에 따른 액정 표시 장치의 횡단면도.
- 도 8a는 본 발명의 실시에 4에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 평면도이고, 도 8b는 도 8a 의 선 A-A를 따라 절취한 횡단면도
- 도 9는 본 발명의 실시에 4에 따른 액정 표시 장치의 단면도.
- 도 10은 본 발명의 실시예 4에 따른 액정 표시 장치가 마이크로렌즈를 구비한 별도 실시예.
- 도 11a는 본 발명의 실시에 4에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 별도 실시에미고, 도11b는도 11a의 선 B-B를 따라 절취한 횡단면도
- 도 12a는 본 발명의 실시에 5에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 평면도미고, 도 12b는 도 12a의 선 C-C를 따라 절취한 횡단면도.
- 도 13a는 본 발명의 실시에 6에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 평면도이고, 도 13b는 도 13a의 선 D-D를 따라 절취한 횡단면도
- 도 14a는 본 발명의 실시에 7에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 평면도이고, 도14b는 도14a의 선 E-E를 따라 절취한 횡단면도.
- 도 15는 본 발명의 실시에 8에 따른 반사/투괴형 액정 표시 장치를 설명하는 횡단면도.
- 도 16은 본 발명의 실시에 8의 반사/투과형 액정 표시 장치의 투과 및 반사와 개구비 사이의 관계를 도시 하는 그래프도
- 도 17은 본 발명의 실시에 8의 반사/투과형 액정 표시 장치의 광 투과율과 개구비 사이의 관계를 도시하는 그래프도
- 도 18은 본 발명의 실시에 8에 따른 반시/투괴형 액정 표시 장치의 평면도.
- 도 19a 내지 도 19f는 실시에 8의 반사/투과형 액정 표시 장치의 제조 공정을 도시하며 도 18의 선 F-F를 따라 절취한 횡단면도.
- 도 20a 내지 도 20d는 실시에 8의 반사/투과형 액정 표시 장치의 반사 영역에 볼록부를 형성하는 단계를 도시하는 횡단면도
- 도 21은 도 20에 도시된 단계에 사용되는 광마스크의 평면도.
- 도 22는 실시에 8의 반사/투과형 액정 표시 장치의 고 광반사율을 갖는 화소 전국의 반사 특성을 측정하기 위한 방법을 도시하는 횡단면도.
- 도 23은 간섭광의 발생을 도시하는 개념도.
- 도 24는 실시에 8의 반사/투과형 액정 표시 장치의 화소 전국의 피장 의존성을 도시하는 그래프도.
- 도 25는 본 발명의 실시에 9에 따른 투과/반사형 액정 표시 장치의 횡단면도.
- 도 26은 실시에 9의 그레이-레벨 표시 내의 투과 및 반사를 도시하는 그래프도.
- 도 27은 종래의 투과형 액정 표시 장치의 색도 도표.
- 도 28은 도 9의 투과/반사형 액정 표시 장치의 색도 도표.
- 도 29는 본 발명의 실사예 9에 따른 투과/반사형 액정 표시 장치의 다른 실시예의 횡단면도.
- 도 30은 본 발명의 실시에 10에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 평면도.
- 도 31은 도 30의 선 6-6를 따라 절취한 횡단면도.
- 도 32은 본 발명의 실시에 나에 따른 액정 표시 장치의 활성 때트릭스 기판의 평면도.
- 도 33은 도 32의 선 H-H를 따라 절취한 횡단면도.
- 도 34는 본 발명의 실시에 12에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 평면도.
- 도 35는 도 34의 선 1-1를 따라 절취한 횡단면도.
- 도 36은 본 발명의 실시에 12에 따른 액정 표시 장치의 활성 때트릭스 기판의 별도 실시에의 평면도.
- 도 37은 본 발명의 실시에 13에 따른 액정 표시 장치의 활성 때트릭스 기판의 평면도.

- 도 38a 내지 도 38d는 실시에 13의 활성 매트릭스 기판의 제조 공정을 도시하는 것으로, 도 37의 선 J-J를 따라 절취한 횡단면도.
- 도 39는 본 발명의 실시에 14에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 평면도.
- 도 40a 내지 도 40d는 실시에 14의 활성 매트릭스 기환의 제초 공정을 도시하는 것으로, 도 39의 선 K-K를 따라 절취한 횡단면도
- 도 41은 본 발명의 실시에 15에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 평면도.
- 도 42a 내지 도 42c는 실시에 15의 활성: 매트릭스 기판의 제조 공정을 도시하는 것으로, 도 41의 선 L-L을 따라 절취한 횡단면도.
- 도 43은 본 발명의 실시에 16에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 평면도.
- 도 44a 내지 도 44f는 실시에 16의 활성 매트릭스 기판의 제조 공정을 도시하는 것으로, 도 43의 선 M-M을 따라 절취한 횡단면도.
- 도 45는 본 발명의 실시예 17에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 평면도.
- 도 46은 도 45의 선 N-N을 따라 절취한 횡단면도.
- 도 47은 본 발명의 실시에 17에 따른 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 별도 실시에의 평면도.
- 도 48a 내지 48c는 본 발명이 간략한 매트릭스형 액정 표시 장치에 적용되는 실시예 18의 구조를 도시하는 도면
- 도 49a 내지 도 49c는 실시에 18의 다른 구조를 도시하는 도면.
- 도 50a 내지 도 50c는 실시에 18의 또 다른 구조를 도시하는 도면.
- 도 51a 및 51b는 실시에 18의 또 다른 구조를 도시하는 도면.
- 도 52는 증래의 액정 표시 장치의 단면도.
- \*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
- 1: 화소 전극
- 2: 게이트 전국
- 3 : 소스 전극
- 4 IFT
- 5 : 접속 전극
- 6 : 콘택트 홀
- 7 : 게이트 절연막
- 8 : 저장 캐패시터
- 9 : 대향 기판
- 10 : 대향 전극
- 11 : 유리 기판
- 12 : 게이트 전국
- 13 : 반도체총
- 14 : 채널 보호층
- 15 : 소스 전국
- 16 : 드레인 전국
- 17, 21 : 투명 도전막
- 18, 23 : 금속막
- 19 : 총간 절연막
- 20 : 투과 영역
- 22 : 반사 영역
- 24 : 2색성 소자
- 25 : 액정 분자

# 발명의 상세환 설명

보염의 목적

# 발명이 속하는 기술보아 및 그 보야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 더 상세하게는, 본 발명은 각 화소 내에 투과 표시 영역과 반사 표시 영역을 갖는 액점 표시 장치및 미러한 액정 표시 장치를 제조하는 방법에 관한 것 미다:

말으며 전력 소모가 적은 특징으로 인해, 액정 표시 장치는 워드프로세서와 개인용 컴퓨터와 같은 사무 '자동화(OA) 장치, 휴대용 전자 일정자(electronic schedulers)와 같은 휴대용 정보 장치, 및 액정 모니터 가 구비된 카메라 일체형 VCR을 포함하는 넓은 분이에 미용되었다.

이러한 액정 표시 장치는, CRT 표시와 전기 루미네센스(EL) 표시와 달리, 자체적으로는 빛을 방출하지 않는 액정 표시 패널을 포할한다. 그래서, 소위 투과형은 액정 표시 장치로 이용되기도 하고, 이것은 전면 또는 한 측면에 배치된 백라이트라 청하는 일루미네이터를 포함하며, 백라이트로부터 액정 패널을 통해 통과하는 광의 양을 액정 패널을 이용하며 제어함으로써 화상 표시를 실현한다.

그러나, 이러한 투과형 액정 표시 장치에 있어서, 백리이트는 액정 표시 장치에 의해 소모되는 전체 전원 의 50% 또는 그 이상을 소모한다. 그래서 백리이트는 전원 소모를 증가시킨다.

상술한 문제점을 극복하기 위해, 반사형 액정 표시 장치는 실외에서 사용되거나 또는 이용자에 의해 운반 되기도 하는 휴대용 정보 장치용으로 이용되었다. 이러한 반사형 액정 표시 장치는 백라이트 대신에 한 쌍의 기판 중 하나 위에 형성된 반사기가 구비되어 있어서, 주위광(ambient light)이 반사기의 표면에서 반사되도록 되어 있다.

이러한 반사형 액정 표시 장치는, 투과형 액정 표시 장치에 광범위하게 이용되는 트위스트 뉴매틱(TN) 모 드 및 슈퍼 트위스트 뉴매틱(STN)과 같은, 분극 플레이트를 이용하는 표시 모드에서 동작한다. 최근에는, 편광판을 이용하지 않는 상변형 게스트-호스트 모드의 엄청난 발전이 있었으며, 이로 인해 더 밝게 표시 할 수 있게 되었다.

주위광의 반사를 미용하는 반사형 액정 표시 장치는 주변 환경이 머두운 경우에는 표시 선명도가 극도로 떨어지는 단점이 있다. 반대로, 투과형 액정 표시 장치는 주변이 밝은 경우에 단점이 있다. 즉, 컬러 재현성이 낮으며 표시는 표시광이 주위광보다 밝지 않기 때문에 표시가 총분히 인식되지 못한다. 밝은 환경에서 표시 특성을 개선시키기 위해, 백라이트로부터의 광의 세기는 증가되어야 한다. 이것은 백라이트의 전원 소모를 증가시키고, 따라서 결과적으로는 액정 표시 장치의 전원 소모를 증가시킨다. 더구나, 액정 표시 장치가 적사광선 또는 직접적인 조명광에 노출된 위치에서 보여지는 경우에, 주위광으로 인해 표시 특성은 당연히 떨어진다. 예를 들어, 자동차에 설치된 액정 표시 스크린이나 또는 고정된 위치에 미용된 게인용 컴퓨터의 표시 스크린은 직사광선 또는 직접적인 조명광을 받게 되면, 주변 화상이 반사되어 본래의 표시를 인식하기가 어렵게 된다.

상술한 문제점을 극복하기 위해, 투과형 모드 표시 및 반시형 모드 표시의 두 가지 모두를 하나의 액정 표시 장치 내에서 실현한 구조가, 예를 들어 일본 특허 공개 제 7-333598호에 개시되어 있다. 이러한 액 정 표시 장치는 반투과 반사막(semi-transmissive reflection film)을 이용하며 빛의 일부를 투과시키고 일부는 반사시킨다.

도 52는 투과성 반사막을 이용한 액정 표시 장치를 도시한다. 액정 표시 장치는 편광판(30a와 30b), 위상 판(31), 투명 기판(32), 불랙 마스크(33), 태향 전국(34), 정렬막(35), 액정층(36), 금속-절연체-금속 (MIM) 소자(37), 화소 전국(38), 광원(39), 및 반사막(40)을 포함한다.

반투과 반사막인 화소 전극(38)은 금속 입자로 이루어진 때무 얇은 총이거나 또는 각 화소상에 형성되고 미세한 홈 결정 또는 요면 결점이 산재한 총이다. 이러한 구조의 화소 전극(38)은 광완(39)으로부터 빛을 투과시키고 동시에 자연광 및 실내 조명광과 같은 외부로부터의 빛을 반사시킴으로써 투과 표시 기능과 반사 표시 기능이 모두 동시에 실현된다.

도 52에 도시된 종래의 액정 표시 장치는 다음의 문제점이 있다. 첫째, 피착된 매우 얇은 금속 입자총이 각 화소의 반투과 반사막에 이용되면, 금속 입자는 큰 흡수 계수를 가지키 때문에, 입사광의 내부 흡수가 크고 광의 일부가 표시용으로 이용되지 않은 채 흡수되기 때문에 광 이용 효율을 저하시킨다.

산재한 미세 홍 결점 또는 요면 결점을 갖는 막이 각 화소의 화소 전국(38)에 이용되면, 막의 구조가 너무 복잡해져서 용이하게 제어할 수 없게 되어 정확한 설계 조건을 필요로 하게 된다. 따라서, 균일한 특성을 갖는 막을 제조하기가 어렵게 된다. 달리 말하자면, 전기적인 또는 광학적인 특성의 재현성이 매우불량하기 때문에 상술한 액정 표시 장치에서의 표시 특성의 제어가 매우 어렵게 된다.

예를 들면, 액정 표시 장치의 스위청 소자로 통상적으로 이용된 박막 트랜시스터(TFT)를 도 52에 도시된 상술한 액정 표시 장치에 이용하려 한다면, 각 화소의 저장 캐패시터 형성용 전국은 화소용 재료 보다 전 국/배선 재료를 이용하여 형성되어야 한다. 이 경우에, 중래 소자에서와 같이 반투과 반사막으로 이루어진 화소 전국은 저장 캐패시터를 형성하기에는 적절하지 않다. 더구나, 화소 전국으로서 반투과 반사막을 배선 및 소자 상부에 절연총을 삽입하여 형성되는 경우에도, 투과성 성분을 포함하는 화소 전국은 개구수(numeracal aperture)의 증가에 전혀 기여하지 않는다. 또한, MIM 또는 TFT와 같은 스위청 소자의 반도체 총에 광이 입사되면, 광학적으로 펌핑된 전류가 발생된다. 차광총과 같은 반투과 반사막을 형성하는 것은 광으로부터 스위청 소자를 보호하기에는 불총분하다. 차광율 보장하기 위해서는, 다른 차광막을 대향 기판에 배치시켜야 한다.

# 발명이 어루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 액정 표시 정치는 제1 기판, 제2 기판, 및 상기 제1 기판과 제2 기판 사이에 삽입된 액정, 상 기 액정층에 전압을 인기하기 위한 각각의 전극 쌍에 의해 규정되는 복수의 화소 영역을 포함하며, 복수 의 화소 영역의 각각은 반사 영역과 투과 영역을 포함한다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 제1 기판은 반사·영역에 대응하는 반사 전국과 투과 영역에 대응하는 투과 전국을 포함한다.

본 발명의 다른 실시에에 있어서, 반사 전극 영역은 투과 전극 영역보다 두껍기 때문에, 제1 기판의 표면 에 단차를 형성하며, 따라서 반사 영역 내의 액정층의 두께가 투과 영역의 액정층의 두께에 비해 얇다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 각 화소 영역내에서 반사 영역의 면적은 대략 10% 내지 90%의 범위를 차지한다.

대안으로서, 본 발명의 액정 표시 장치는 제1 기판, 제2 기판, 및 상기 제1 기판과 제2 기판 사미에 삽입 된 액정층을 포함하며, 상기 제1 기판은 복수의 게이트 라인, 복수의 게이트 라인과 교차하도록 배치된 복수의 소스 라인; 복수의 게이트 라인과 복수의 조스 라인이 교치하는 부근에 배치된 복수의 스위치 소 자; 및 복수의 스위칭 소자에 접속된 복수의 화소 전국을 포함하며, 제2 기판은 대향 전국, 복수의 화소 전국에 의해 규정되는 복수의 화소 영역, 및 복수의 화소 전국과 대향 전국 사미에 삽입된 액정층을 포함 하고, 복수의 화소 영역의 각각은 반사 영역과 투과 영역을 포함한다.

본 발명의 일 실시에에 있어서, 제1 기판은 반사 영역에 대응하는 반사 전국과 투과 영역에 대용하는 투 과 전국을 포함한다.

본 발명의 다른 실시예에 있어서, 반사 전국 영역은 투과 전국 영역보다 두껍기 때문에, 제1 기판의 표면 에 단차를 형성하며, 따라서 반사 영역 내의 액정층의 두께가 투과 영역의 액정층의 두께에 비해 얇다.

'본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 반사 영역 내의 액정층의 두꼐는 투과 영역 내의 액정층의 두께의 대략 반이다.

본 발명의 또 다른 실시에에 있어서, 각 화소 전국은 반사 전국 영역 내의 반사 전국과 투과 전국 영역 내의 투과 전국을 포함한다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 반사 전국 및 투과 전국은 전기적으로 서로 접속된다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 각 화소 전국은 투과 전국을 포함하고, 반사 영역은 투과 전국과, 투과 전국과 격리된 반사총을 포함한다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 반사 전국 영역은 복수의 게이트 라인, 복수의 소스 라인, 및 복수의 스위청 소자의 적어도 일부분과 중첩된다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 반사 전국 영역과 투과 전국 영역 중 적어도 어느 하나는 복수의 게 이트 라인 또는 복수의 소스 라인을 위한 재료와 동일한 재료로 미루어진 총을 가진다.

본 발명의 또 다른 살시예에서, 각 화소 영역 내의 반사 영역이 차지하는 면적은 약 10 내지 90% 정도의 범위에 있다.

본 발명의 또 다른 실시에에서, 제1 기판은 절연막을 때개로 화소 전국과 함께 저장 캐패시터를 형성하는 저장 캐패시터 전국을 더 포함하며, 반사 전국 영역은 저장 캐패시터 전국들과 중첩된다.

본 발명의 또 다른 실시에에서, 액정 표시 장치는 액정총을 향하는 면에 대형하는 제1 기판의 표면 상에 마이크로렌즈를 더 포함한다.

본 발명의 또 다른 실사예에서, 반사 전국 영역들 각각은 금속층 및 상기 금속층 이래에 형성된 총간 절 연막을 포함한다.

본 발명의 또 다른 실시에에서, 금속층은 면속 파형을 가진다.

본 발명의 또 다른 실시에에 있어서, 총간 절연막의 표면은 요철 형상이다.

본 발명의 또 다른 실시예에서, 총간 절연총은 김광성 폴리대 수지막으로 형성된다.

본 발명의 또 다른 실시에에서, 총간 절면총은 스위창 소자, 복수의 게이트 라인, 또는 복수의 소스 라인 들 중 최소한 일부를 덮는다.

본 발명의 또 다른 실시예에서, 반사 전국은 복수의 게이트 라인 또는 복수의 소스 라인과 동일한 높이로 형성된다.

본 발명의 또 다른 실시예에서, 반사 전국은 복수의 게이트 라인과 동일한 높이로 형성되고, 반사 전국들 에 인접한 화소 전국용의 게이트 라인에 접속된다.

본 발명의 또 다른 실시에에서, 대향 전국에 인가된 것과 동일한 신호가 반사 전국들에 인가된다.

본 발명의 또 다른 실시예에서, 반사 전극들은 복수의 게이트 라인과 동일한 높이로 형성되고, 반사 전극들은 스위청 소자들의 드레인 전극들 또는 투과 전극들을 중첩시킴으로써 저장 캐패시터를 형성한다.

본 발명의 또 다른 실시예에서, 반사 전국은 AI 또는 AI 합금으로 형성된다.

본 발명의 또 다른 실시예에서, 투과 전국은 ITO로 형성되고, 금속층이 투과 전국과 반사 전국 간에 삽입 된다.

본 발명의 또 다른 양태에 따라, 액정 표시 장치를 제조하는 방법이 제공된다. 액정 표시 장치는 제1기 판, 제2 기판, 및 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이에 삽입된 액정흥을 포함하며, 제1 기판은 복수의 게이트 라인, 복수의 게이트 라인과 교차하도록 배열된 복수의 소스 라인, 복수의 게이트 라인과 복수의 소스 라인의 교차부에 인접하여 배치된 복수의 스위청 소자, 및 복수의 스위청 소자에 접속된 복수의 화소 전극을 포함하고, 제2 기판은 대향 전극, 복수의 화소 전극에 의해 규정되는 복수의 화소 영역, 대향전극, 및 복수의 화소 전극과 대향 전극 사이에 삽입된 액정흥을 포함하며, 복수의 화소 영역를 각각은

반사 영역 및 투과 영역을 포함한다. 본 방법은 제1 기판 상에 높은 광투과율을 가진 재료를 미용하며 투 과 전국을 형성하는 단계: 감광성 폴리머 수지총을 형성하는 단계: 및 폴리머 수지총 상에 높은 반사율을 가진 반사총을 형성하는 단계를 포함한다.

본 발명의 일 실시예에서, 감광성 폴리머 수지는 복수의 요칠부를 가진다.

대안적으로, 본 발명의 액정 표시 장치를 제조하는 방법이 제공된다. 액정 표시 장치는 제1 기판, 제2 기판, 및 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이에 삽입된 액정층을 포함하며, 제1 기판은 복수의 게이트 라인; 복수의 게이트 라인과 교치하도록 배열된 복수의 소스 라인, 복수의 게이트 라인과 복수의 소스 라인의 교치하도록 배열된 복수의 소스 라인, 복수의 게이트 라인과 복수의 소스 라인의 교치하다 배치된 복수의 소위청 소자; 및 복수의 스위청 소자에 접속된 복수의 화소 전략을 포함하고, 제2 기판은 대향 전략, 복수의 화소 전략들에 의해 규정되는 복수의 화소 영역, 및 복수의화소 전략과 대향 전략 사이에 삽입된 액정층을 포함하며, 복수의 화소 영역들 각각은 반사 영역 및 투과 영역을 포함한다. 본 방법은 제1 기판 상에 높은 광 투과율을 가진 재료를 이용하며 투과 전략 영역을 형성하는 단계: 투과 전략 영역 상에 보호약을 협성하는 단계; 및 보호막의 부분 상에 고반사율을 가지는층을 형성하여 반사 전략 영역을 형성하는 단계를 포함한다.

본 발명의 일 살시예에서, 투과 전국 영역은 복수의 소스 라인과 동일한 높이로 형성된다.

따라서, 여기에 개시된 본 발명은 (1) 투과 모드 표시와 반사 모드 표시가 동시에 실현되는 액정 표시 장치를 제공하여, 동일 유형의 증래 액정 표시 장치에 비해 주위광 및 백라이트 광의 미용 효율이 향상되며 우수한 화질이 획득되고, (2) 액정 표시 장치를 제조하는 방법을 제공한다는 장점을 가능하게 한다. 더 상세하게는, 본 발명에 따른 액정 표시 장치에서, 주위가 밝을 때 얻어지는 화질이 현저하게 향상된다.

본 발명의 창점들은 첨부된 도면을 참조한 이래의 상세한 설명을 이해함으로써 당업자에게 명백해질 것이다.

#### 발명의 구성 및 작용

#### (실시예 1)

٠.٥

본 발명에 따른 실시에 1의 액정 표시 장치는 화소 전극들을 향한 대향 전극을 가지는 활성 매트릭스 기판 및 투명 대향 기판(예를 들어, 유리 기판)을 포함한다. 액정총은 활성 매트릭스 기판과 대향 기판 사이에 삽입된다. 복수의 화소 영역은 액정총에 전압을 인가하기 위한 화소 전국 및 대향 전국의 각각의 쌍에 의해 규정된다. 화소 영역은 한 쌍의 전극들과 상기 한 쌍의 전극들 사이에 액정총을 포함한다. 이러한 정의는 복수의 스캐닝 전국 및 복수의 신호 전극들을 갖는 단순 매트릭스형의 액정 표시 장치에도 응용 가능하다.

본 발명에 따른 액정 표시 장치는 각각의 화소 내에 최소한 하나의 투과 전국 영역 및 최소한 하나의 반사 영역을 가진다. 투과 및 반사 영역은 액정총 및 액정총이 삽입된 한쌍의 전국을 포함한다. 투과 영역을 구정하는 전국의 영역은 투과 전국 영역으로서 간주되고 반사 영역을 규정하는 전국의 영역은 반사 전국 영역으로 간주된다.

도 1은 실시에 1의 액정 표시 장치의 활성 때트릭스 기판의 하나의 화소 부분의 평면도이다. 도 2는 도 1 의 선소-b를 따라 절취한 단면도이다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 활성 매트릭스 기판은 매트릭스에 정렬된 화소 전국(1)들을 포함한다. 스캐닝 신호를 공급하는 게이트 라인(2) 및 표시 신호를 공급하는 소스 라인(3)은 화소 전국(1)의 주위를 따라 배치되어 서로 직각으로 교치한다.

게이트 라인(2) 및 소스 라인(3)은 총간 절연막(19)을 때개로 하여 대응하는 화소 전국(1)의 주위부와 중첩된다. 게이트 라인(2) 및 소스 라인(3)은 금속맞으로 구성된다.

박막 트랜지스터(TFT)(4)물은 게이트 라인(2) 및 소스 라인(3)의 각각의 교차부 부근에 형성된다. 각각의 TFT(4)의 게이트 전국(12)은 대용 게이트 라인(2)에 접속되어 게이트 라인(2)물 통해 게이트 전국(12)에 입력된 신호로 TFT(4)를 구동한다. TFT(4)의 소스 전국(15)은 대용 소스 라인(3)에 접속되어 소스 라인 (3)으로부터 데이터 신호를 수신한다. TFT(4)의 드레인 전국(16)은 접속 전국(5)에 접속되고, 접속 전국 (5)은 콘택트 홈(6)물 통해 대응 화소 전국(1)에 전기적으로 접속된다.

접속 전극(5)은 저장 캐패시터 전극(8)과 함께 게이트 철연막(7)을 때개로 저장 캐패시터를 형성한다. 저 장 커패시터 전극(8)은 금속막으로 구성되고 상호 접속(도시되지 않음)을 통해 대한 기판(9) 상에 형성된 대향 전극(10)에 접속된다. 저장 캐패시터 전극(8)들은 게이트 라만(2)들과 동일한 단계에서 함께 형성될 수 있다.

각각의 화소 전극(1)들은 금속막을 포함하는 반사 전국 영역(22) 및 ITO막으로 구성된 최소한 하나의 투과 전국 영역(22)을 포함한다. 반사 전국 영역(22)은 게이트 라인(2), 소스 라인(3), IFT(4), 및 저장 개패시터 전국(8)을 덮도록 형성된다. 반면, 투과 전국 영역(20)은 반사 전국 영역(22)으로 둘러싸인다.

상기 구성을 가지는 실시에 1의 활성 매트릭스 기판은 다음과 같은 방법으로 제조된다.

첫째, 게이트 전국(12), 게이트 라인(2), 저장 캐패시터 전국(8), 게이트 절연막(7), 반도체총(13), 채널 보호총(14), 소스 전국(15), 및 드레인 전국(16)이 유리 등으로 제조된 투명 절연 기판 상에 순차적으로 형성된다.

그 다음, 투명 도전막(17) 및 금속막(18)이 스퍼터링에 의해 연속적으로 피착되고, 소정의 모양으로 패터 닝되어 소스 라인(3) 및 접속 전극(5)을 형성한다.

따라서, 소스 라민(3)은 ITO 및 금속막(18)으로 제조된 투명 도전막(17)으로 구성된 이층 구조를 가진다. 이러한 구조에 있어서, 금속막(18)에서 분리와 같은 결함이 발생하는 경우에도, 전기적 접속은 투명 도전 막(17)을 때개로 하여 유지된다. 이는 소스 라인(3) 내의 분리의 발생을 감소시킨다.

그 후에, 감광성 마크릴 수지가 스핀 도포법으로 결과적인 기판 상에 도포되어 3km의 두께를 가진 총간 절면막(19)을 형성한다. 이 때, 마크릴 수지는 바람직한 패턴에 따라 노광되고 알칼리성 용액으로 현상 처리된다. 막의 노광부는 총간 절면막(19)을 통해 콘택트홀(6)들을 형성하기 위하여 알칼리 용액으로 에 청된다. 미러한 알칼리성 현상 처리를 채용함으로써, 양호하게 테이퍼된 콘택트 홀(6)이 얻어진다.

감광성 마크릴 수지를 총간 절면막(19)으로 사용하는 것은 다음 점틀에 비추어 생산성면에서 이점이 있다. 스핀 도포법이 박막 형성을 위하며 사용될 수 있기때문에, 수 마이크로미터와 같이 얇은 막이 용이 하게 사용될 수 있다. 또한, 총간 절면막(19)의 패터닝 단계에서 요구되는 포토레지스터 응용 단계는 없

이러한 실시에에서, 아크릴 수지를 채색 및 패터닝한 후에 전체 표면을 노광시킴으로써 투명하게 만들 수 있다. 아크릴 수지는 화학적 공정에 의해서도 투명하게 제조될 수 있다.

그 다음, 투명 도전막(21)은 스퍼터링에 의해 형성되고 패터닝됨으로써 투명 도전막(21)들을 형성한다. 투명 도전막(21)들은 110로 제조된다.

[마라서, 투명 도전막(21)들은 콘택트 홀(6)들을 통해 각각의 접속 전국(5)들에 전기적으로 접속된다.

그 때, 금속막(23)은 투명 도전막(21) 상에 형성되고, 화소 전극(1)들의 반사 전극 영역(22)들로서 사용될 게이트 라인(2), 소스 라인(3), TFT(4) 및 저장 캐패시터 전극(8)의 위에 놓이도록 패터닝된다. 투면도전막(21) 중 금속막(23)으로 커버되지 않은 부분들이 투과 전극 영역(20)을 구성한다. 투명 도전막(21)과 금속막(23)은 서로 전기적으로 접속된다. 임의의 민접 화소 전극들은 전기적으로 서로 접속되지 않기 위하여 게이트 라인(2) 및 소스 라인(2) 상에 위치한 부분들에 의해 분리된다.

'금속막(23)은 AI로 제조된다. 또한, 금속막은 Ta와 같은 고반사율을 갖는 임의의 도전 재료로 만들어질 -수 있다.

이러한 예에서, 도 2에 도시된 바와 같이, 액정층은 액정 내에 포함된 2색성 색소(dichromatic pigment molecule)(24)들을 포함한다. 이러한 2색성 색소들의 흡수 계수는 분자들의 배향 방향에 따라 변한다. 대향 전국(10)과 화소 전국(1) 간의 전계를 조절함으로써 액정 분자(25)들의 배향 방향이 변할 때, 2색성 색소(24)들의 배향 방향은 변한다. 2색성 색소(24)들의 흡수 계수 내의 결과적인 변화는 화상 표시를 생성하는 데 사용된다.

상기 구성을 가지는 실시에 1의 액정 표시 패널을 사용할으로써, 표시 장치는 주위광이 낮은 경우에는 백 라이트로부터 방출되어 투과 전극 영역(20)을 통과한 광을 사용하고, 주위광이 높은 경우에는 반사 전국 영역(22)에 의해 반사된 광을 사용할으로써 광을 효율적으로 사용할 수 있다. 또한, 투과 전극 영역(20) 과 반사 전극 영역(22) 양자 모두가 표시를 발생하는 데 미용될 수 있다. 또한, 선명한 표시를 제공하는 액정 표시 장치가 실현될 수 있다.

이러한 실시예에서, 화소 전국(1)들의 반사 전국 영역(22)의 금속막(23)은 TFT(4), 게이트 라얀(2) 및 소스 라인(3)을 덮는다. 이들은 광이 TFT(4), 게이트 라인들 상에 위치한 화소 전국들의 차광부, 소스 라인들 및 저장 캐패시터 전국들로 입사하는 것을 방지하는 차광막을 제공할 필요가 없게 한다. 그러한 부분들에서, 광 누출은 특정 영역에서 도메인, 경사 라인(disclination line) 등의 형태로 생성되는 경향이 있다. 결과적으로, 종래에는 차광막에 의해 차단되어 표시 영역으로서 이용 불가능하던 영역들이 표시 영역으로 이용될 수 있다. 이러한 것은 표시 영역의 효과적인 이용을 허용한다.

게이트 라인 및 소스 라인이 금속으로 제조되는 경우, 게이트 라인 및 소스 라인은 투과형 표시 장치에서 처랑 영역의 역할을 하기 때문에 표시 영역으로 이용될 수 없다. 그러나, 미러한 장치의 액정 표시 장치 에서, 중래의 투과형 표시 장치에서 처랑 영역으로 이용되는 그러한 영역들은 화소 전극들의 반사 전국 영역들로서 이용될 수 있다. 따라서, 선명한 표시부가 달성될 수 있다.

이러한 실시예에서, 금속막(23)이 투명 도전막(21) 상에 형성된다. 이러한 것은 금속막(23)이 투명 도전막(21)의 요철면에 순용하는 요철면을 가질 수 있게 한다, 금속막(23)의 요철면은 다양한 입사각에서 주 위광을 수용한다는 면에서 비요철면 보다 유리하다. 결과적으로 액정 표시 장치는 선명한 표시를 제공한

도 3 및 도 4는 본 발명에 의한 실시에 1의 액정 표시 장치의 대안적인 실시예를 도시하는 평면도이다. 이러한 대안적인 실시예에서, 각각의 화소 전국(1)의 반사 전국 영역(22)에 대한 투과 전국 영역(20)의 면적비는 도 1에 도시된 것과 달라진다. 이러한 방식으로, 원하는 반사 또는 투과를 갖는 액정 표시 장치 가 달성된다.

도 3 및 도 4에 도시된 대안적인 실시에에서, 접속 전국(5)은 반사 전국 영역(22) 내에 위치한다. 미러한 것은 투과 전국 영역(20)을 통과한 광의 선명도 감소를 억제한다.

실시에 1에서, 화소 전극(1)의 반사 전극 영역(22)의 금속막(23)은 투명 도전성막(21) 상에 형성된다. 대 만으로서, 도 6에 도시된 바와 같이, 금속막(23)은 단지 부분적으로 투명 도전성막(21)과 중첩되도록 형 성되어 서로 전기적으로 접속될 수 있다.

# (실시예 2)

. 1

실시에 2에서, 금속막(23)의 요철면을 형성하는 방법이 설명된다.

도 5는 (도시되지 않은) 총간 절연막(19) 상에 형성된 금속막(23)을 일부 도시한 평면도이다. 도 6은 도 5일 선 c-d를 따라 절취한 단면도이다.

총간 절연막(19)의 표면은 에청 등에 의해 요철을 가지도록 제조되고, 금속막(23)은 요철면 상에 형성된

[U라서, 스핀 도포법에 의해 먼저 평탄하게 형성된 다음에 전술한 바와 같이 요철이 있는 표면을 가질 수 있는 총간 절면막(19) 상에 금속막(23)을 형성함으로써, 요철면을 갖는 금속막(23)이 얻어진다.

반사형 액정 표시 장치에서, 금속막(23)의 요철면은 다양한 입사각에서 주위광을 수용한다는 점에서 비요 철면에 비해 유리하다. [[다라서, 도 6에 도시된 바와 같이, 예칭 등에 의해 획득된 요철면을 갖도록 총간 절연막(19) 상에 화소 전극(1)의 금속막(23)을 형성함으로써, 반사 액정 표시 장치는 더욱 선명한 표시를 제공한다.

금속막(23)의 요혈면은 도 5에 도시된 형상, 즉 평면 원형의 오목부들을 가진 표면으로만 제한되지 않는 다. 대안으로서, 금속막(23)의 표면과 하부 총간 절면막(19)의 표면은 평면 다각형 또는 E원형의 오목부 를 가질 수 있다. 오목부의 단면은 도 6에 도시된 반원형 대신에 다각형이 될 수 있다.

#### (실시예 3)

실시예 3에서는 게스트-호스트법(guest-host method)을 채용한 액정 표시 장치에 대해서 설명한다.

도 7은 본 발명에 따른 본 실시예의 액정 표시 장치의 단면도이다. 실시예 1의 구성 요소와 동일한 구성 요소에 대해서는 도 2의 참조 번호와 동일한 참조 번호로 표시한다.

게스트-호스트 액정 재료인 흑색 안료 합유 ZLI 2327 (Merck Co., Inc 제조)과 0.5% 광활성 물질인 S-811 (Merck Co., Inc 제조)의 혼합물을 사용한 게스트-호스트 표시법을 채용한 경우에는 다음과 같은 문제가 생긴다. 즉, 백라이트를 이용하는 투과 영역에서 백라이트로부터 투과된 광의 광 경로 길이(dt)가 반사 영역에서 주변광으로부터 반사된 광의 광 경로 길이(2dr)와 크게 차이가 나는 경우, 액정층에 동일 전압이 인가된다 하더라도, 백라이트로부터의 광이 이용되는 경우와 주변광이 이용되는 경우 간에는 최종 표시의 밝기와 콘트라스트에 큰 차이가 발생한다.

[따라서, 투과 영역의 투명 도전막(21) 상에 위치한 액정총 부분의 두께(dt)와 반사 영역의 금속막(23) 상에 위치한 액정총 부분의 두께(dr)는 dt = 2dr의 관계를 만족하도록 설정되어야 한다. [따라서, 본 실시예에서는 금속막(23)의 두께는 이 관계를 만족하도록 변경된다.

따라서, 투과 영역에서 백라이트로부터 투과된 광의 광 경로 길미(dt)와 반사 영역에서 주변광으로부터 반사된 광의 광 경로 길미(2dr)를 서로 알치시킴으로써, 액정층에 인기되는 전압미 동일하기만 하면 사용 된 광의 증류(백라이트로부터의 광 또는 주변광으로부터의 광)에 상관없이 거의 동일한 밝기와 콘트라스 트가 얼머질 수 있다. 미런 식으로, 더욱 양호한 표사 특성을 가진 액정 표시 장치가 얼어진다.

투과 영역에서 백라이트로부터 투과된 광의 광 경로 길이(dt)와 반사 영역에서 주변광으로부터 반사된 광의 광 경로 길이(2dr)를 반드시 일치시키는 것이 아니라 근사화시킴으로써 밝기와 콘트라스트는 어느 정도 균일하게 될 수 있다.

또한, 투과 영역에서 투과된 황의 광 경로 길미(dt)가 반사 영역에서 반시된 광의 광 경로 길미(2dr)와 크게 차이가 나는 경우에 있어서도, 액정층에 인기된 구동 전압을 변화시킴으로써 사용된 광의 증류(백라 미트로부터의 광 또는 주변광으로부터의 광)와 무관하게 균일한 콘트라스트를 얻을 수 있다.

따라서, 단일 기판을 이용하여 투과 모드 표시와 반사 모드 표시가 구현되는 전술한 실시에 1 내지 실시 에 3의 액정 표시 장치에서는, 종래에 불랙 마스크를 이용하여 차광된 영역들이 각각의 화소 전국의 반사 전국 영역으로 이용될 수 있다. 결과적으로, 액정 패널의 화소 전국의 표시 영역의 효율적인 이용이 가능 해지고 액정 표시 장치의 밝기가 종가된다.

실시에 I 내지 3에서는 절연막을 때개로 각 화소 전국과 함께 저장 캐패시터를 형성하기 위한 저장 캐패 시터 전국이 구비되고, 화소 전국의 반사 전국 영역은 저장 캐패시터 전국 위에 놓인다. 따라서, 저장 캐 패시터 전국이 형성되는 영역은 화소 전국의 반사 전국 영역으로서 표시를 위해 이용될 수 있다.

각 화소 전극의 반사 전극 영역의 금속막은 투명 도전막 상에 형성된다. 요칠면을 가진 투명 도전막을 이 용함으로써, 화소 전극의 최종 반사 전극 영역은 요칠면을 가지며, 이에 따라 다양한 입사각을 가진 주변 광을 표시광으로 이용할 수가 있게 된다.

각 화소 전극의 반사 전극 영역의 금속막은 화소 전극의 투과 영역에 위치한 투명 도전막보다 더 두껍게 만들어 진다. 이에 따라서, 화소 전극의 반사 전극 영역에 위치한 액정총 부분을 통해 통과하고 되돌아오 는 주변광의 광 경로 길이와 화소 전극의 투과 전극 영역에 위치한 액정총 부분을 통과하는 백라이트로부 터의 광 경로 길이를 근사화하고 광 경로 길이를 서로 비교하는 것이 가능하게 된다. 근사적인 광 경로 길이를 알므로써 반사 영역과 투과 영역에서 액정총을 통과하는 광의 특성 변화가 군일하게 될 수 있다.

각 화소 전극의 반사 전극 영역 상에 위치한 액정층 부분의 두째는 투과 전극 영역 상에 위치한 액정층 부분이 두메의 절반으로 된다. 이에 따라서, 화소 전극의 반사 전극 영역에 위치한 액정층 부분을 통해 통과하고 되돌아오는 주변광의 광 경로 길이와 화소 전극의 투과 전극 영역에 위치한 액정층 부분을 통과 하는 백라이트로부터의 광 경로 길이를 근사화하고 광 경로 길이를 서로 비교하는 것이 가능하게 된다. 근사적인 광 경로 길이를 알므로써 반사 영역과 투과 영역에서 액정층을 통과하는 광의 특성 변화가 군일 하게 될 수 있다.

#### (실시예 4)

도 8a는 본 발명에 따른 실시에 4의 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 하나의 화소 부분의 평면도 이다. 도 8b는 도 8a의 A-A 라인을 따라 절취한 단면도이다.

본 실시예의 활성 매트릭스 기판은 게이트 라인(41), 데이터 라인(42), 구동 소자(43), 드레인 전국(44), 저장 캐패시터 전국(45), 게이트 절연막(46), 절연 기판(47), 콘택트 홀(48), 총간 절연막(49), 반사 화 소 전국(50), 및 투과 화소 전국(51)을 포함한다.

저장 캐패시터 전극(45) 각각은 대용 드레인 전극(44)에 전기적으로 접속되며 게이트 절연막(46)을 때개

로 하여 대응 게이트 리인(41)과 중첩된다. 콘택트 홈(48)은 총간 절연막(49)을 통해 형성되어 투과 화소 전국(51)과 저장 캐패시터 전국(45)을 접속시킨다.

상기 구조를 갖는 활성 매트릭스 기판의 각 화소는 반사 화소 전국(50)과 투과 화소 전국(51)을 포함한다. 따라서, 도 86에 도시된 비와 같이, 각 화소는 외부로부터의 광을 반사시키는 반사 화소 전국 을 포함하는 반사 전국 영역 및 백라이트로부터의 광을 투과시키는 투과 화소 전국을 포함하는 투과 전국 영역으로 구성된다.

도 9는 도 8a 및 8b에 도시된 활성 매트릭스 기판을 포함하는 본 실시예의 액정 표시 장치의 단면도이다. 액정 표시 장치는 또한 컬러 필터총(53), 대향 전극(54), 액정총(55), 배향막(56), 편광판(57), 및 백라 미트(58)을 포함한다.

백라이트(58)로부터의 광을 투과시키는 투과 화소 전극(51)의 영역(투과 전국 영역)은 백라이트(58)가 오 포된 경우에는 패널의 밝기에 기여하지 못한다. 반대로, 외부로부터의 광을 반사시키는 반사 화소 전국 (50)의 영역(반사 전국 영역)은 백라이트(58)의 온/오프 상태와 상편없이 패널의 밝기에 기여한다. 그러 므로, 각 화소에서 반사 전국 영역의 면적은 투과 전국 영역의 면적보다 큰 것이 바람직하다.

본 실시예에서, 반사 화소 전극(50)은 대용 투과 화소 전극(51) 상에 서로 전기적으로 접속되도록 형성되 어 반사 화소 전극(50)과 투과 화소 전극(51) 내로 동일 신호가 입력된다. 대안으로서, 반사 화소 전극 (50) 및 투과 화소 전극(51)은 상이한 표시용의 상이한 신호를 수신하도록 전기적으로 서로 접속되지 않 아도 된다.

도 9에 도시된 액정 표시 장치에서는 백라이트(58)로부터의 광의 일부가 표시광으로 이용될 수 없다. 이 문제를 극복하기 위해서, 도 10에 도시된 변형된 액정 표시 장치는 각 화소에 대해서 마이크로렌즈(59) 및 마이크로렌즈 보호총(60)을 포함한다. 이러한 구성에 있어서, 백라이트(58)로부터의 광은 반사 화소 전국(50)이 형성되어 있지 않은 투과 전국 영역에 마이크로렌즈(59)를 통해 수렴되어 투과 영역을 통과하는 광량을 증가시켜 표시의 밝기를 개선시킨다.

도 11a는 본 발명에 따른 실시에 4의 액정 표시 장치의 대안적인 활성 매트릭스 기판의 한 화소부의 평면 도이다. 도 11b는 도 16의 선 B-B를 따라 절취한 단면도이다.

도 11a 및 도 11b에 도시된 활성 매트릭스 기판에서는, 각각의 화소에 대한 전송 화소 전극(51)과 반사 화소 전극(50) 영역이 도 8a 및 도 8b에 도시된 활성 매트릭스 기판의 영역들과 반대로 된 상태이다. 반 사 화소 전극(50) 영역과 투과 화소 전극(51) 영역의 면적 비는 적절히 변화시킬 수 있다.

도 8a 및 도 8b에 도시된 활성 매트릭스 기판과 도 11a 및 도 11b에 도시된 활성 매트릭스 기판을 비교할 때,도 8a 및 도 8b에 도시된 활성 매트릭스 기판은, 반사 화소 전극(50)이 구동 소자(43) 상에 형성되기때문에 외부로부터의 광이 구동 소자(43)로 입사되는 것을 방지하고, 투과 화소 전극(51) 영역이 각각의 화소의 중심부에 위치하기 때문에 광을 모으기 위한 마이크로렌즈(58)의 형성이 용이하다는 점에서 유리하다.

본 실시예에서는, 광 반사 영역과 광 투과 영역은 하나의 화소에 형성되므로, 화소의 개구비가 최대로 커지게 된다. 이를 총즉시키기 위해서, 본 발명에서 채택하고 있는 구조는 유기 절연막으로 구성된 총간 절면막(49)이 화소 전국들 및 게이트 라인(4)과 소스 라인(43)의 레벨들 사이에 삽입되어 있는 높은 개구구조이다. 또한, 다른 구조들을 채택할 수도 있다.

#### (실시예 5)

. 13

도 12a는 본 발명에 따른 에 5의 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 하나의 화소 부분의 평면도이다. 도 12b는 도 12a의 선 C-C를 따라 절취한 단면도이다.

에 5의 활성 매트릭스 액정 표시 장치에서는, 반사 화소 전극(50)이 총간 절연막(49)의 경사부 또는 요혈 부 상에 형성된다. 따라서, 외부로부터의 광은, 시계각이 보다 넓어질 수 있도록, 보다 넓은 범위의 방향 으로 반사 화소 전극(50)으로부터 반사된다.

본 실시에에서 총간 절면막(49)은...게이트 라인(41)과 소스 라인(42) 상부에 위치된 부분에서 가장 두껍고 드레인 전국(44)의 상부에 위치된 부분에서 완전히 메칭되도록 형성되어, 경사부나 요철부를 형성한다. 미것은 드레인 전국(44)과 반사 화소 전국(50)에 전기적으로 접속하기 위해서 콘택트 홀을 형성해야하는 필요성을 제거하므로, 액정 입자들의 배형에 있어서 콘택트 홈에서의 참예한 단차들로 민한방해가 발생되는 것을 방지할 수 있다. 미것은 개구비의 증가에 기여한다.

본 실시예에서, ITO로 제조된 투명 전극들인 드레인 전극(44)이 투과 화소 전극(51)으로 동작한다.

경사부의 경사각 또는 총간 절연막(49)의 요철부의 피치는 정렬막이 결과적인 기판 상에 형성되어 연마될 수 있도록 총분히 작아야만 한다. 따라서, 최적 조건은 각각의 연마 조건 및 액정 분자의 형태에 따라서 경제되었다. 한다.

실시예 4와 같이, 본 실시예는 마이크로렌즈가 투과 화소 전국(51)인 드레인 전국(44) 하부에 제공되어, 백라이트가 온되었을 때의 표시 휘도를 개선한다.

#### (실시예 6)

도 13a는 본 발명에 따른 실시에 6의 액정 표사 장치의 활성 때트릭스 기판의 하나의 화소부의 평면도이다. 도 13b는 도 13a의 선 D-D를 따라 절취한 단면도이다.

본 실시예에서, 반사 화소 전국들(50)은 동일한 단계에서 및 동일한 단계 동안 게이트 라인(41)과 동일한 높이로 형성된다. 이러한 구성에 따르면, 반사 화소 전극(50)을 형성하기 위한 분리 영역이 필요하지 않 기 때문에, 공정 단계 수 및 생산 바용이 증가되지 않는다.

본 실시예에서, 반사 화소 전극(50)은 구성 소자물(43)로 구성되는 드레인 전극(44)에 접속되지는

않지만, 외부로부터의 광을 반사시키는 데 사용된다. 단지 투과 화소 전국(51)이 액정을 구동하기 위한 전국으로 동작한다. 즉, 투과 화소 전국(51)에서 전압으로 액정층을 제어함으로써 반사 화소 전국(50)에 의해서 반사된 광역 투과성이 제어된다.

신호가 각각의 반사 화소 전극(50)으로 입력되지 않는 경우, 반사 화소 전극(50) 및 대응 드레인 전극(44) 또는 투과 화소 전극(51) 사이에 부유 용량이 발생된다. 이러한 문제점을 피하기 위해서, 반사 화소 전극(50)은 표시에 악영향을 미치지 않는 신호를 제공하는 것이 바림직하다. 인접한 게이트 라인(41)을 구비한 각각 반사 화소 전극(50)에 접속함으로써 부유 용량의 발생을 방지할 수 있고, 저장 캐패시터가반사 화소 전극(50)과 대응 드레인 전극(44) 사이에 형성될 수 있다.

실시예 4에서와 같이, 본 실시예에서 마이크로렌즈는 반사 화소 전국들 상에 광을 모아서 백라이트가 온 일 때 표시 휘도를 개선한다.

또한, 본 실시예는, 광 반사 영역 및 광 투과 영역이 하나의 화소에 형성되기 때문에, 화소의 개구비가 최대로 커지게 된다. 이를 총족시키기 위해서, 유기 절연막이 총간 절연막(49)으로서 사용되는 높은 개구 구조를 채택한다. 또한 다른 구조를 채택할 수도 있다.

# (실시예 7)

.)

도 (4a는 본 발명에 따른 실시에 7의 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 구조의 한 화소부의 평면도이다. 도 14b는 도 14a의 전 E-E를 따라 절취한 단면도이다.

본 실시예에서, 반사 화소 전국(50)은 소스 라인(42)과 동일한 높이로 형성된다. 이러한 구성에 따라, 반 사 화소 전국(50)은 소스 라인(42)의 형성과 동시에 형성되기 때문에, 공정 단계의 수 및 생산 비용을 증 가시키지 않는다.

본 실시예에서는, 총간 절연막(49)을 통한 높은 개구 구조가 채택되기 때문에, 반사 화소 전극(50)은 외 부로부터의 광을 반사하는 데만 사용된다. 투과 화소 전극(51) 만이 액정을 구동하기 위한 전극으로서의 역합을 한다.

본 실시에는 각각의 화소에서 반사 화소 전극(50)이 대응 드레인 전극(44)에 전기적으로 접속된다는 점에 서 실시에 6과 차이가 있다. 총간 절연막(49)이 드레인 전극(44)의 상부 영역에서 형성되지 않고 이 드레 인 전극(44)이 투과 화소 전극들로 사용되는 다른 경우, 반사 화소 전극(50)은 또한 액정 입자들의 구동 에 기여한다.

본 실시예에서, 실시예 4에서와 같이, 마이크로렌즈가 투과 화소 전국(51) 상에서 광을 모아서 백라이트 가 온일 때 표시 휘도를 개선한다.

본 실시예에서, 광 반사 영역 및 광 투과 영역은 하나의 화소 내에 형성되기 때문에, 화소의 개구비는 최 대로 커지게 된다. 이것을 총족시키기 위해서, 유기 절연막이 총간 절연막으로서 사용된 높은 개구 구조 를 채택한다. 또한, 다른 구조들이 채택될 수도 있다.

[[다라서, 본 발명에 [다른 실시에 4 내지 실시에 7에서, 반사형 및 투괴형 간에서 스위칭 가능한 활성 매트 릭스 액정 표시 장치가 구현된다.

이러한 액정 표시 장치는, 사용 조건에 따라 투과형 및 반시형 사이의 모드를 사용자가 스위칭함으로써, 역 소모를 절감하고 사용 기간을 연장시키는 동시에 사용 조건과 무관하게 충분한 휘도를 제공할 수 있

또한, 주변이 밝을 때는 반시형 액정 표시 장치로 사용될 수 있고 주변이 머무울 때는 투과형 액정 표시 장치로 사용될 수 있는 투과형/반사형 스위청 가능 활성 매트릭스 액정 표시 장치를 구현할 수 있다.

반사 화소 전국들과 투과 화소 전국들은 서로 전기적으로 접속되기 때문에, 구동 신호들을 독립적으로 인 가하기 위한 상호 접속이 필요없다. 이는 활성 매트릭스 구조의 구성을 간단하게 한다.

반사 화소 전국들이 구동 소자들 상부에 형성될 때, 외부로부터의 광이 구동 소자들로 입사되는 것을 방 지한다.

투과 화소 전극들은 백리미트가 오프일 때 패널의 휘도에 기여하지 않는 반면, 반사 화소 전극들은 백라 이트의 온/오프 상태와 무관하게 패널의 휘도에 기여한다. 따라서, 반사 화소 전들의 면적을 증가시킴으로써, 백리미트가 오프미거나 소량의 광이 방출될 때에도 표시 휘도를 안정하게 할 수 있다.

반사 화소 전국, 게이트 라인 등에 의해서 블록화된 백라이트로부터의 광은 투과 화소 전국 상으로 집중 된다. 이는 백라이트의 휘도 자체를 증가시키지 않으면서 표시 장치의 휘도를 증가시킬 수 있다.

반사 화소 전국은 넓은 범위의 방향으로 외부로부터의 광을 반사시킬 수 있다. 이것은 공정 단계의 수 및 생산 비용이 증가되는 것을 방지한다.

반사 화소 전국은 게이트 라인에 전기적으로 접속될 수 있다. 이는 부유 용량의 발생을 방지하고 드레인 전국돌로 저장 케패시터를 형성할 수 있게 한다.

반사 화소 전극에는 대향 전극으로 인가되는 신호들과 동일한 신호들이 제공될 수 있다. 이는 부유 용량 의 발생을 방지할 수 있다. 또한, 반사 화소 전극은 화소 전극들로 인가되는 전압을 위한 저장 캐패시터 클 형성하는데 사용될 수 있다.

#### (실시예 8)

실시예 8에서는, 본 발명에 따른 투과형/투과형 액정 표시 장치를 설명할 것이다.

먼저, 실시예 8의 액정 표시 장치에서 간섭색의 발생 개념을 설명할 것이다.

도 23은 간섭색의 발생을 도시하는 개념도이다. 광은 유리 기판 상으로 입사되고 입사된 광은 반사막으로 부터 반사되어 유리 기판으로부터 출력된다.

상기 경우에 있어서, 간섭색은 입사각(⊖)으로 입사된 광이 반사막의 볼록부와 오목부로부터 반사되어 출사각(⊖)으로 출력될 때 발생되다고 간주한다. 두개의 반사광 밤 간의 최적 경로 차(ㅎ)는 다음 수학식 1로 표현할 수 있다.

[수학식 1]

i = Lore 4 + hillion t | - licos 4 % e -

{Lsine $_{0}$  + h(tane $_{1}$  + tane $_{0}$ )sine $_{0}$ }

- = L(sin  $\Theta_1$  Lsin $\Theta_2$ )
- +  $h\{(1/\cos\Theta_1' + 1/\cos\Theta_0') : n (\tan\Theta_1' + \tan\Theta_0')\sin\Theta_0\}$

여기서, 6, 는 반사막의 오목부에서의 입사각이고, 6, 는 반사막의 오목부에서의 출사각이며, L은 유리 기판 상에서 2개의 광 범이 입사된 위치를 간의 거리하고, h는 광 범 중 하나가 반사된 반사막의 오목부 상의 위치에 대한 광 범 중 다른 하나가 반사된 반사막의 볼록부상의 위치의 높이이며, n은 글라스 기판 의 굴절률이다.

수학식 1의 계산은 exi=exi 및 exi=exi 인 경우에만 가능하므로, 광 경로차 6는 exi=exi=e 및 exi=e or=exi경우에 아래의 수학식 2로 간략화된다.

[수학식 2]

 $f = h 2n \cos \theta - 2 \tan \theta + \sin \theta$ 

임의의 파장들(ኢ1 및 ኢ2)이 취해질 때, 볼록부와 오목부로부터 반시된 출력 광 범들은 호/ኢ1 = m± 1/2(m은 정수임)인 경우에는 서로 약화시키고 호/ኢ2 = m인 경우에는 서로 강화시키게 된다. 그러므로, 다음의 수학식 3이 성립된다.

[수학식 3]

$$\delta = (1/71 - 1/32) = 1/2$$

상기 수학식 3은 또한 다음의 수학식 4에 의해서도 표현된다.

[수학식 4]

$$\delta = (\lambda 1 \cdot \lambda 2)/2 \cdot (\lambda 2 - \lambda 1)$$

따라서, 장기 수학식 2 및 4로부터, 높이 h는 다음의 수학식 5에 의해 표현될 수 있다. [수학식 5]

상기로부터, 간섭색의 발생을 제거하기 위해, 반사막의 반사 표면은 연속 파형을 가지고 있어야 한다.

이러한 예에서, 상기 반사막을 형성하기 위해, 상이한 높이를 갖는 적어도 2가지 형태의 볼록부가 베이스 판 상에 형성되고, 폴리머 수지막이 상기 베이스판 상에 형성되어 볼록부를 커버하며, 높은 광 반사율을 갖는 재료로 이루어진 반사 박막이 폴리머 수지막 상에 형성된다.

이와 같이 제조된 반사 박막은 반사/투과형 액정 표시 장치의 반사부에 사용될 수 있다. 이러한 반사부는 연속 파형의 반사 표면을 가지므로, 반사부로부터 반사된 광은 간섭의 발생이 방지된다. 볼록부가 포토마 스크를 사용함으로써 선택적으로 형성될 때, 이들은 동일한 광 조사 조건을 설정함으로써 무수한 재현성 으로 형성될 수 있다.

상기 예의 반사/투과형 액정 표시 장치에서, 투과율을 향상시키기 위해 볼록부는 양호하게 높은 광 투과 율을 갖는 재료로 이루머진 투과부에는 형성되지 않는다. 그러나, 상기 볼록부가 투과부에 형성된다해도 투과된 광의 사용에 의한 표시는 가능하다.

도 15는 본 발명에 따른 상기 예의 반사/투과형 액정 표시 장치의 단면도를 도시하고 있다.

도 15를 참조하면, 게이트 절연막(61a)이 유리 기판(61) 상에 형성된다. 높은 볼록부(64a)와 낮은 볼록부 (64b)가 광 반사 기능을 갖는 반사 전극들(69) 마래에 배치된 유리 기판(61)의 부분 상에 무작위로 형성 된다. 높은 볼록부(64a)와 낮은 볼록부(64b)는 폴리머 수지막(65)으로 커버된다. 분은 볼록부(64a)와 낮은 볼록부(64b)가 게이트 절연막(61a)을 통해 유리 기판(61) 상에 형성되므로, 높은 볼록부(64a)와 낮은 볼록부(64b) 상에 형성된 폴리머 수지막(65) 부분의 상부 표면은 연속 파형이 된다. 폴리머 수지막(65)은 반사 전국(69) 아래의 영역만이 아니라 유리 기판(61) 위의 거의 모두에 형성된다.

광 반사 기능을 갖는 재료로 미루어진 반사 전국(69)은 높은 볼록부(64a)와 낮은 볼록부(64b) 상에 형성 된 연속 피형을 가지는 폴리머 수지막(65)의 부분 상에 형성된다.

또한, 투과 전국물(68)은 반사 전국물(69)과 분리되어 게이트 절연막(61a)을 통해 유리 기판(61) 상에 형성된다. 투과 전국물(68)은 만듐 주석 산화물(1T0)과 같은 광 투과 기능을 갖는 재료로 이루어진다.

모듈로서 설치될 때 편광판(polarizing plate)(90)은 상기와 같이 제조된 활성 매트릭스 기판의 배면에 부착된다. 다음에, 백라이트(91)가 편광판(90) 상에 배치된다.

백라이트(91)로부터 방사되어 투과 전극물(68)로 유도되는 광의 일부는 투과 전극물(68)을 통해 활성 매트릭스 기판을 통과한다. 그러나, 반사 전극물(69)로 유도된 광의 일부는 반사 전극물(69)의 배면으로부터 반사되어 백라이트(91)로 복귀한다. 반사 전극물(69)의 배면은 연속 파형으로 되어 있으므로, 반사 전극물(69)로부터 반사된 광은 도 15에 화살표로 도시된 바와 같이 산란된다. 이러한 산란광은 다시 백라이트(91)로부터 활성 매트릭스 기판을 향해 반사된다. 상기 광의 일부는 투과 전극물(68)을 통해 활성 매트릭스 기판을 통과한다.

그러므로, 상술한 형태의 반사 전국들(69)을 포함하는 활성 때트릭스 기판에서, 반사 전국들(69)에 의해 반사된 백라이트(91)로부터의 광이 표시를 위해 사용될 수 있다. 이는 증래의 투과형 액정 표시 장치와 달리 실제 개구비(aperture ratio)로부터 예측되는 것보다 더 효과적인 광의 사용을 가능하게 한다. 특히, 만일 반사 전국들이 평탄한 형태로 이루어진다면, 투과 전국들(68)을 통과하도록 재반사되기 어려 운 규칙적인 반사가 주로 발생된다. 그러나, 상기 예에서는, 연속 파형의 반사 전국들(69)이 투과 전국들 (68) 이래에 배치된 백라이트의 부분을 향해 반사광을 복귀시키는 역할을 하여, 보다 더 효과적인 광의 사용이 가능해진다:

도 16은 표준 백색판에 비해 반사 전극들(69) 및 백리이트(91)의 반사율이 약 90%이고, 편광 플레이트 (90)의 투과율은 약 40%일 때 관찰된 투과율 및 반사율에 대한 개구비의 관계를 도시한 그래프이다. 이러 한 관계는 화소 전극률이 전체 표시 표면을 커버하며, 버스 리인과 활성 소자의 존재를 고려하지 않는다 는 가정하에서 계산된 것임에 유의하자.

도 16으로부터 관찰된 바와 같이, 대향 기판의 일촉 상에 외부로부터 입사된 광에 대한 반사 전극(69)의 반사율은 반사 전극(69)의 반사율과 전체 화소 전극의 면적에 대한 반사 전극(69)의 면적비를 승산함으로 써 얼머진다. 백라이트(91)로부터의 광에 대한 투과 전극(68)의 투과율은 구경 비율 a(전체 화소 전극의 면적에 대한 투명 전극(68)의 면적비)와 동일한 것이 아니라, 구경비 a에 가산되어 표시에 사용될 수 있 는, 반사 전극(69)에 의해 반사된 백라이트로부터의 광 성분을 포함하는 값 b와 동일하다.

따라서, 반사 전극들(69)에 의해 반사된 백라이트(91)로부터의 광이 또한 사용될 수 있으므로, 증래의 투 과형 액정 표시 장치와 달리, 실제 구경 비율로부터 예측되는 것보다 더 효과적인 광의 사용이 가능해진 다.

도 17은 구경 비율과 광 투과율 간의 관계(투과/구경 비율)를 도시한 그래프이다. 도 17로부터 관찰되는 비와 같이, 구경 비율이 40%일 때 반사 전국(69)에 의해 반사된 백라이트(91)로부터의 광은 백라이트(9 1)로부터 투과 전국(68)을 직접 통과한 광의 세기의 약 50%까지 사용될 수 있다는 것이 계산을 통해 나타 나 있다. 도 17에 도시된 계산 결과들로부터 전체 화소 전국의 면적에 대한 반사 전국(69)의 면적비가 커질수록, 반사 전국(69)에 의히 반사되는 광의 사용 효율이 더 높아지는 것이 또한 나타나 있다.

미후에, 실시에 8의 반사/투과형 액정 표시 장치의 특정한 예가 설명될 것이다.

도 18은 본 발명에 따른 실시예 8의 반사/투과형 액정 표시 장치의 평면도이다. 도 19a 내지 19f는 도 18 의 선 F-F를 따라 절취한 단면도이며, 본 예의 액정 표시 장치를 제조하는 공정을 도시하고 있다.

도 18 및 191를 참조하면, 반사/투과형 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판(70)은 주사선으로서 복수의 게이트 버스선(72)과, 신호선으로서 복수의 소스 버스선(74)을 포함하며, 이들은 서로 교차하도록 형성되어 있다. 인접한 게이트 버스 라인선들(72)과 인접한 소스 버스 라인들(74)에 의해 둘러싸인 직사각형 영역을 각각에, 높은 광 투과율을 갖는 재료로 이루어진 투과 전국(68)과 높은 반사율을 갖는 재료로 이루어진 반사 전국(69)이 배치된다. 투과 전국(68)과 반사 전국(69)은 하나의 화소 전국을 구성한다.

게이트 전국(73)은 화소 전국이 형성된 각각의 영역의 코너 부분에서 게이트 버스 라인(72)으로부터 화소 전국을 향해 연장된다. 박막 트랜저스터(TFT)(71)가 게이트 전국(73)의 단부에 스위칭 소자로서 형성된다. 게이트 전국(72) 그 자신은 TFT(71)의 일부분을 구성한다.

TFT(71)는 도 19f에 도시된 바와 같이 유리 기판(61) 상에 형성된다. 게이트 전극(73)은 게이트 절연막(61a)으로 커버되며, 반도체층(77)은 게이트 절연막(61a)을 통해 게이트 전극(73)을 커버하도록 게이트 절연막(61a) 상에 형성된다. 한 쌍의 콘택트 총(78)이 반도체층(77)의 일촉 부분 상에 형성된다.

소스 전국(75)은 콘택트 총들(78) 중 하나 상에 형성되어 대용 소스 버스 라인(74)에 전기적으로 접속된다. 소스 전국(75)의 일축 부분은 절면 방식으로 게이트 전국(73)과 중첩되어 TFT(71)의 일부를 구성하는 드레인 전국(76)이 소스 전국(75)으로부터 멀리 떨어지고 절면 방식으로 게이트 전국(73)과 중첩되도록 다른 콘택트 총(78) 상에 형성된다. 드레인 전국(76)은 하부 전국(81a)을 통해 화소 전국에 전기적으로 접속된다.

게이트 절연막(61a)을 통해 다음 화소 행 내의 인접한 화소 전극에 사용된 게이트 버스 라인(72)과 중첩 되도록 하부 전극(81a)을 형성합으로써 저장 캐패시터가 형성된다. 이러한 총 형성 공정의 영향을 단일화 하도록, 하부 전극(81a)은 다음에 설명되는 바와 같이 실질적으로 볼록부들이 형성되는 전체 영역 위에 형성될 수 있다.

높은 볼록부들(64a)과 낮은 볼록부들(64b)과 상부 폴리머 수지막(65)은 반사 전극물(69) 각각의 마래에 형성된다. 폴리머'수지막(65)의 상부 표면은 돌출부물(64a 및 64b)의 존재를 반영하여 연속적인 피형으로 이루어진다. 이러한 폴리머 수지막(65)은 반사 전극들(69) 아래의 영역뿐만 아니라 실절적으로 전체 유리 기판(61) 위에도 형성된다. 본 예에서, Tokyo Obka Co. Ltd.에 의해 제조된 OFPR-800미 폴리머 수지막 (65)으로 사용된다.

반사 전국(69)은 높은 볼록부들(64a)과 낮은 오목부들(64b) 상에 형성된 연속파형을 가지는 폴리머 수지 막(65)의 부분 상에 형성된다. 반사 전국(69)은 시과 같은 높은 반사율을 가진 재료로 미루어진다. 반사 전국(69)은 콘택트 홀(79)을 통해 대응 드레인 전국(76)에 전기적으로 접속된다.

본 예의 반사/투과형 액정 표시 장치의 각각의 화소에서, 투과 전극(68)은 반사 전극(69)으로부터 분리되 더 형성된다. 투과 전극(68)은 ITO와 같은 높은 광 투과율을 갖는 재료로 이루어진다.

반사/투과형 활성 매트릭스 기판(70)의 주요부인 반사 전극(69)과 투과 전극(68)을 형성하기 위한 방법이도 19a 내지 19f를 참조로 설명될 것이다.

먼저, 도 19a에 도시된 바와 같이, Cr, Ta 등으로 이루어진 복수의 게이트 버스 라인(72)(도 15 참조)과 -상기 게이트 버스 라인(72)으로부터 면장되는 게이트 전극들(73)이 유리 기판(61) 상에 형성된다.

SIN., SIO. 등으로 미루어진 게이트 절연막(61a)이 유리 기판(61)의 전체 표면 상에 형성되어 게이트 버스라인들(72)과 게이트 전국들(73)을 커버한다. 비정질 실리콘(a-SI), 폴리실리콘, CdSe 등으로 미루어진반도체총들(77)이 게이트 전국들(73) 위에 배치된 게이트 절연막(61a)의 부분 상에 형성된다. a-SI 등으로 미루어진 콘택트 총(78)의 쌍이 각각의 반도체총들(77)의 양촉 부분 상에 형성된다.

Ti, Mo, Al 등으로 만들어진 소스 전국(75)은 콘택트총홀(78) 중 하나의 콘택트총 위에 형성되는 반면, Ti, Mo, Al 등으로 만들어진 드레인 전국(76)은 다른 하나의 콘택트총(78) 위에 형성된다.

이 예에서는, 유리 기판(61)의 재료로서, 두께가 1.1 때인 Corning Inc.에서 제조한 제품 번호 7059가 사용되었다.

도 196에 도시한 바와 같이, 소스 버스 라인(74)의 일부를 구성하는 금속총(81)은 스퍼터링에 의해 형성 된다. 또한, 금속총(81)은 하부 전국(81a)을 형성하도록 사용된다.

이어서, 도 19c에 도시한 바와 같이, 역사 소스 버스 라인(74)의 일부를 구성하는 ITO춍(80)이 스퍼터링 에 의해 형성되고 패터닝된다.

이로써, 이 예에서, 소스 버스 라인(74)은 금속총(81)과 [T0총(80)으로 이루어지는 미총 구조가 된다. 미 러한 이총 구조는, 소스 버스 라인(74)을 구성하는 금속막(81)에 부분적으로 결합이 발생하더라도 소스 버스 라인(74)의 전기적 접속은 [T0총(80)에 의해 유지된다는 이점을 갖는다. 이에 의해, 소스 버스 라인 (74)의 접속 불량이 감소된다.

ITO총(80)은 또한 투과 전국(68)을 형성하도록 사용된다. 이로써, 소스 버스 라민(74)의 형성과 동시에 투과 전국(68)을 형성할 수 있어, 총의 개수가 증가되는 것을 방지할 수 있다.

이어서, 도 19d에 도시한 비와 같이, 반사 전국(69)이 형성될 영역 위에 실질적으로 원형 단면을 갖는 라운당된 볼록부(64a, 64b)가 감광성 수지의 레지스트막으로 형성된다. 전압이 액정층에 효율적으로 인가되도록 투과 전국(68) 위에는 볼록부(64a, 64b)가 형성되지 않는 것이 바람직하다. 그러나, 볼록부(64a, 64b)가 투과 전국(68) 위에 형성될 때, 시각적으로는 그렇게 큰 영향이 관찰되지 않는다.

다음으로, 도 20a 내지 도 20d를 참조하며 반사 전국 영역에 볼록부(64a, 64b)를 형성하는 공정을 간략히 설명한다.

먼저, 도 20a에 도시한 바와 같이, 감광성 수지로 만들어진 레지스트막(62)이 스핀 코트법(spin coat method)에 의해 유리 기판(61) 위에 형성된다 (실제로, 도 19d에 도시한 바와 같이 금속총(81)과 하부 전 극(81a)이 유리 기판(61) 위에 형성됨). 레지스트막(62)은 다음에 설명할 폴리머 수지막(65)용으로 사용 된 것과 동일한 감광성 수지, 즉 아PR-800로 바람직하게는 약 500 내지 3,000 rpm 범위의 속도, 이 예에 서는 1,500 rpm으로 30 초간 스핀 코팅에 의해 형성되어 2.5 zm의 두께를 얻는다.

미어서, 레지스트막(62)이 그 위에 형성된 최종 유리 기판(61)이 예를 들어 90°c로 30 분간 사전 소부 (prebaking)된다.

그 후, 도 20b에 도시한 비와 같이, 레지스트막(62) 위에 포토마스크(63)가 배치된다. 포토마스크(63)는 도 21에 도시한 바와 같은 형상을 가지며, 예를 들어 플레이트(636)를 관통하여 형성된 두 종류의 원형 패턴 홍(63a, 63b)을 포함한다. 이머서, 도 20b에 화살표로 도시한 바와 같이 포토마스크(63)의 상부로부 터 광을 조사한다.

이 예의 포토마스크(63)는 임의적으로 배치된 직경 5 km의 원형 패턴 홀(63a)과 직경 3 km의 원형 패턴 홀(63b)을 가진다. 인접해 있는 임의의 패턴 홈플간의 공간은 적어도 약 2km이어야 한다. 그러나, 만일 공간이 너무 크면, 후속 단계에서 그 위에 형성될 폴리머 수지막(65)은 연속 파형을 얻기 어려울 것이다.

최종 기판은 2.38 %의 농도를 갖는 현상제, 예를 들어 Tokyo Ohka Co., Ltd에서 제조한 NMD-3로 현상된다. 그 결과, 도 20c에 도시한 바와 같이, 높이가 서로 다른 다수의 미세한 볼록부(64a', 64b')가 유리 기판(61)의 반사 전국 영역 위에 형성된다. 볼록부(64a', 64b')의 상부 에지는 직각을 이룬다. 직경 5 km의 패턴 홀(63a)과 직경 3 km의 패턴 홀(63b)로부터 각각 높이 2.48 km의 볼록부(64a')와 높이 1.64 km의 볼록부(64b')가 형성된다.

패턴 홀(63a, 63b)의 크기, 노광 시간 및 현상 시간을 변화시킴으로써 볼록부(64a', 64b')의 높이를 변화

사일 수 있다. 패턴 홀(63a, 63b)의 크기는 상술한 크기로 제한되는 것은 머니다.

. 23

그 후, 도 20d에 도시한 비와 같이, 볼록부(64a', 64b')가 그 위에 형성되어 있는 유리 기판(61)을 한 시 간동안 약 200°c로 가열한다. 이에 의해, 볼록부(64a', 64b')의 정사각형 상부 가장자리를 연화시켜 실질 적으로 원형 단면을 갖는 둥글려진 볼록부(64a, 64b)를 형성한다.

이어서, 도 19e에 도시한 바와 같이, 최종 유리 기판(61) 위에 폴리머 수지를 스핀 코팅과 패터닝에 의해 제공하여 폴리머 수지막(65)을 형성한다. 상술한 재료 OFPR-800은 폴리머 수지목서 사용되며 바람직하게는 약 1,000 내지 약 3,000 rpm 범위의 속도로 스핀 코팅에 의해 제공된다. 이 메에서는, 2,000 rpm의 속도로 스핀 코팅을 행하였다.

이러한 방법에 의하면, 볼록부가 없는 편평한 유리 기판(61) 위에, 상부 표면이 연속 파형을 이루는 폴리머 수지막(65)을 형성할 수 있다.

도 19f에 도시한 바와 같이, AI로 만들어진 반사 전국은 예를 들어 스퍼터링에 의해 폴리머 수지막(65)의 소정 부분 위에 형성된다. 반사 전국(69)용으로 적합한 재료는 AI 미외에도 높은 광 반사 효율을 갖는 AI 합금, Ta, Ni, Cr 및 Ág를 포함한다. 반사 전국(69)의 두께는 약 0.01 내지 약 1.0 ㎞ 범위인 것이 바람 작하다.

편광판(도시 생략)은 이와 같이 제조된 활성 매트릭스 기판의 배면에 부칙된다. 이어서, 백라이트는 편광 판의 외촉 표면 상에 배치된다.

투과 전극(68) 위에 있는 폴리머 수지막(65) 부분들이 제거된 후에 AI막이 형성되면 전기적 부식이 발생된다. 따라서, 반사 전극(69)을 형성한 후에 투과 전극(68) 위에 있는 폴리머 수지막(65) 부분들을 제거해야 한다. 미러한 제거 공정은, 활성 매트릭스 기판(70)의 주변부에 형성된 구동기물의 접속을 위한 단자 전극 위에 있는 폴리머 수지막(65) 부분들을 제거함과 함께, 애싱(ashing)에 의해 행해질 수 있다. 미로써, 처리 효율이 향상되며, 액정층에 대한 효율적인 전압 인가가 가능해진다.

만일 볼록부를 형성하는 과정에서 출리머 수지막(65)을 사용하지 않으면, ITO로 만들어진 투과 전극(68) 과 AI로 만들어진 반사 전극(69)간에 Mo 등의 총을 형성하며 전기적 부식의 발생을 방지할 수 있다.

상술한 바와 같이 하부 폴리머 수지막(65)이 연속 파형을 가지므로, 높은 광 반사 효율을 갖는 재료로 만 들어진 반사 전극(69)의 상부 표면은 연속 파형을 이룬다.

이 예에서, 투과 전극(68)은 소스 버스 라인(74)의 형성과 동시에 형성된다. 소스 버스 라인(74)이 금속 총(81)으로 구성된 단총 구조이며, 상술한 바와 같이 금속총(81)과 JTO총(80)으로 구성된 이총 구조가 아 난 경우, 투과 전극(68)은 소스 버스 라인(74)의 형성과는 별개로 형성될 수 있다.

연속 파형을 가지며 높은 광 반사 효율을 갖는 재료로 만들어진 반사 전국(69)으로부터 반사된 광에 의존하는 파장을 도 22에 도시한 바와 같은 방법으로 측정하였다. 반사 전국(69)에 대한 조건들을 실제로 사용 중인 실제의 액정 표시 장치와 동등하게 설정함으로써 측정용 대상체를 형성하였다. 이를 구체적으로 살펴보면, 실제의 액정총의 굴절율과 실질적으로 동일한 굴절율 1.5를 갖는 더미 글래스(66)를 활성 매트릭스 기판(70)에 부착하고, 그 위에 굴절율이 약 1.5인 자외선 세팅 접착제(67)로 반사 전국(69)과 투과 전국(68)을 형성하였다.

측정 시스템으로서, 입시광 범(Li\*)이 더미 글래스(66)의 법선(m1)에 대해 입사각 e 로 입사되도록 광원(Li)이 배치되고, 법선(m2)에 대해 출사각 e o로 반사된 고정각 광 범을 포착하도록 포토밀티미터(L2)가 배치된다.

이러한 구성에 의해, 입사광 범(L1')으로서 입사각 e 로 더미 글래스(66)에 입사되는 산란광 범들 가운데 출사각 eo로 반사되는 산란광 범(L2')의 세기를 포토멀티미터(L2)에 의해 포착한다.

광원(L1)으로부터 방출되어 더미 글래스(66)의 표면으로부터 반사되는 정반사 광 범이 포토멀티미터(L2)에 의해 포착되는 것을 방지하기 위해 ⊖ i = 30°, ⊖ o = 20°의 조건하에서 상기한 측정을 행하였다.

도 24는 이 에에서의 반사광의 파장 의존도를 도시한 그래프이다.

도 24에 도시한 바와 같이, 이 예에서는 반사율의 파장 의존도가 거의 드러나지 않으며, 이로써 양호한 백색 표시를 달성할 수 있음을 알 수 있다.

이 예에서, 포토마스크(63)의 패턴 홀(63a, 63b)의 형상은 원형이다. 직시각형, 타원 및 출무늬와 같은 기타의 다른 형상도 사용될 수 있다.

이 예에서는, 높이가 서로 다른 두 개의 볼록부(64a; 64b)가 형성된다. 또 다른 방법으로서, 양호한 반사 특성을 가진 반사 전극을 얻기 위해 단일 높이 또는 서로 다른 세 개 이상의 높이를 가진 볼록부들을 형 성할 수도 있다.

그러나, 단일 높이의 볼록부를 형성하는 경우에 비해 두 개 미상의 서로 다른 높이를 갖는 볼록부를 형성 하는 경우에, 반사 특성의 파장 의존도가 더 양호한 반사 전국을 얻을 수 있음을 발견하였다.

연속 파형의 상부 표면을 볼록부(64a, 64b)에 의해서만 얻을 수 있음이 보증되면, 폴리머 수지막(65)을 형성할 필요가 없다. 연속 파형의 상부 표면을 얻기 위해 레지스트막(62) (도 206 및 도 20C 참조)만을 형성한 후, 그 위에 반사 전극(69)을 형성한다. 이 경우, 폴리머 수지막(65)의 형성 단계를 생략할 수 있다.

OI 에에서는, 감광성 수지 재료로서 Tokyo Onka Co., Ltd.에서 제조한 OFPR-800을 사용한다. 노광 처리에 의해 패터닝될 수 있는 네거티브 또는 포지티브 타입의 또 다른 감광성 수지 재료를 사용할 수도 있다. 이러한 감광성 수지 재료의 예로서, Tokyo Onka Co., Ltd.에서 제조한 ONR-83, ONR-85, ONNR-20, OFPR-2, OFPR-830, OFPR-500, Shipley Co.에서 제조한 1400-27, Torey Industries, Inc.에서 제조한 Photoneath, Sekisul Fine Chemical Co., Ltd.에서 제조한 RW-101, 및 Nippon Kayaku K.K.에서 제조한 RIO1, R633 등 미 있다.

이 예에서는, 스위칭 소자로서 TFT(71)를 사용한다. 본 발명은 MM(metal-insulator-metal) 소자, 다이오 도 및 배리스터와 같은 기타의 다른 스위칭 소자를 사용하는 활성 매트릭스 기판에도 적용할 수 있다.

미로써, 상술한 비와 같이, 예 8의 액정 표시 장치 및 그 제조 방법에 따라, 높은 광 반사 효율을 갖는 재료로 만들어진 반사 전국이 연속 피형을 갖도록 형성된다. 이에 의해, 반사율의 파장 의존도가 감소되 머, 색상 간섭을 발생시키지 않으면서 반사에 의한 양호한 백색 표시를 실현할 수 있다.

포토마스크를 사용하는 광학 기술에 의해 기판 위에 볼록부를 형성하므로, 양호한 재현성이 확보된다. 최종의 파형을 갖는 반사 전국의 상부 표면을 양호한 재현성으로 얻을 수 있다.

높은 광 투과 효율을 갖는 재료로 만들어진 투과 전국은 소스 버스 라인의 형성과 동시에 형성된다. 미로 써, 증래의 액정 표시 장치에 비해 공정수를 증가시키지 않으면서 반사/투과형 액정 표시 장치의 투과 전 국물 형성함 수 있게 된다.

반사 전국에 대해 면속 파형을 형성함으로써, 실제의 개구비로부터 기대되는 광의 사용에 비해 더 효과적 인 광의 사용을 가능하게 한다.

이 실시예의 액정 표시 장치에 따르면, 고 광반사율을 가진 재료로 이루어진 반사 부분과 고 광투과율을 가진 재료로 이루어진 투과 부분이 하나의 표시 화소에 형성되어 있다. 이러한 구성에 의해서, 환경이 상 당하 어두은 상태에서는 액정 표시 장치는 상기 투과 부분을 지나는 백라이트로부터의 광을 이용하여 이 미지를 표시하는 투과형 액정 표시 장치로서 작용하고, 환경이 비교적 어두운 상태에서는 액정 표시 장치 는 투과 부분을 지나는 백라이트로부터의 광과 비교적 높은 반사성을 가진 막으로 구성된 반사 부분으로 부터 반사된 광을 이용하여 화상을 표시하는 반사/투과형 액정 표시 장치로서 작용한다. 환경이 낡은 상 태에서는 액정 표시 장치는 비교적 높은 반사성을 가진 막으로 구성된 반사 부분으로부터 반사된 광을 이 용하여 화상을 표시하는 반사형 액정 표시 장치로서 작용한다.

즉, 상기 실시예에 따르면, 각 화소의 화소 전국이 고 광반사율을 가진 재료로 이루어진 반사 부분과 고 광투과율을 가진 재료로 이루어진 투과 부분으로 구성되어 있다. 따라서, 상술한 경우의 머느 한 경우에 서의 양호한 광 이용 효율과 우수한 재현성을 가진 액정 표시 장치를 실현할 수 있다.

이 실시에에서, 반사 기능을 가진 재료로 이루어진 반사 부분의 상부면은 연속 파형을 갖는다. 이로써, 반사 부분이 평편할 때에 필요한 광 산란 수단을 제공하지 않고서도 미러 현상의 발생을 방지할 수 있기 때문에 페이퍼 화이트 표시(paper-white display)를 실현할 수 있다.

이 실시예에서는, 복수의 볼록 부분을 가진 감광성 폴리머 수지막이 반사 기능을 가진 재료로 이루어진 반사 부분 아래에 놓인다. 미러한 구성에 의해서, 연속적이고 평활한 요철면에 변화가 생긴다 해도 표시 에 영향을 주지 않는다. 따라서, 양호한 재현성을 가지는 액정 표시 장치가 제조될 수 있다.

고 광투과 효율을 가진 재료로 이루어진 투과 부분은 소스 버스 라인의 형성과 동시에 형성된다. 미로써 액정 표시 장치의 제조 공정을 크게 단촉시킬수 있다.

투과 부분과 반사 부분 사이에는 보호막이 설치되어 있다. 이로써 투과 부분과 반사 부분 사이에서의 전 기 부식의 발생이 방지된다.

투과 부분과 단자 전국 상에 남아있는 반사 재료는 반사 부분을 패터닝할 때에 동시에 제거된다. 이로써, 액정 표시 장치의 제조 공정을 크게 단촉시킬 수 있다.

이 실시예에서, 백라이트로부터 방출된 광은 투과 부분을 지나 기판을 벗어나지만 이 광은 반사 부분의 배면에서 반사되어 백라이트로 복원되고 다시 기판쪽으로 반사된다. 재 반사된 광의 일부는 투과 부분을 지나 기판을 벗어난다.

종래는 규칙적인 반사가 주로 반사 부분이 평편할 때에 발생됩으로 재 반사된 광을 지향시켜 투과 부분을 효과적으로 통과하도록 하는 것이 어려웠다. 그러나, 이 실시예에서는 반사 부분이 연속 파형으로 되어 있으므로, 백리이트로부터 출광된 광을 산란시켜 반사된 광이 투과 부분 마래에 놓이는 백리이트의 부분 을 향하며 효과적으로 복원되도록 한다. 따라서, 중래의 투과형 액정 표시 장치와 달리 실제 개구비로부 터 예상된 것보다 광을 보다 효과적으로 사용할 수 있다.

도 25는 본 발명의 실시예 9의 투과/반사형 액정 표시 장치(100)의 부분 단면도이다.

도 25를 참조하면, 액정 표시 장치(100)는 F'-F'단면에 대응하여 도 18에 도시된 활성 매트릭스 기판 (70), 대향 기판(컬러 필터 기판)(160), 및 이들 사이에 삽입된 액정총(140)을 포함한다. 투과/반사형 활성 매트릭스 기판(70)은 스캐닝 라인으로서의 복수의 게이트 버스 라인(72), 서로 교차하도록 절면 유리기판(61)상에 형성된 신호 라인으로서의 복수의 소스 버스 라인(74)을 포함한다. 인접한 게이트 버스 라인(72) 및 인접한 소스 버스 라인(74)으로 둘러싸인 장방형 영역 각각에서는 고 광투과율을 가진 재료로 이루어진 투과 전국(68) 및 고 광반사율을 가진 재료로 이루어진 반사 전국(69)이 설치되어 있다. 이 투과 전국(68) 및 반사 전국(69)은 하나의 화소 전국을 구성한다. 대향 기판(컬러 필터 기판)(160)은 절면유리 기판(162)에 컬러 필터총(164) 및 170 등으로 형성된 투명 전국(166)을 포함한다.

수직 정렬 막(도시 생략)은 액정총(140)과 면하는 기판(70, 160)의 표면에 형성되어 있다. 전계에 의해서 지형되는 액정 분자의 방향을 정하기 위해서, 수직 정렬 막이 한 방향으로 연마되어 액정 분자에 프리틸 트각을 제공한다. 네가티브 유전 이방성을 가진 재료(예를 들면, Merck Co사에 의해서 제조된 NJ)이 액 정층(140)에 사용된다.

액정 표시 장치(100)의 최소 표시 단위인 각 화소는 반사 전극(69)에 의해서 규정되는 반사 영역(120R) 및 투과 전극(68)에 의해서 규정되는 투과 영역(120T)을 포함한다. 액정층(140)의 두께는 반사 영역

(120R)에서는 drOl고, 투과 영역(120T)에서는 dt(dt = 2dr)이므로, 표시에 기여하는 광범(반사 영역에서의 반사된 광범 및 투과 영역에서의 투과된 광범)의 광로 길이카 실질적으로 서로 동일하다. dt = 2dr이 바람직하지만, dt 및 dr은 dt〉drOl기만 하면 표시 특성과의 관계를 고려하여 적절하게 정해질 수 있다. 일반적으로, dt는 약 4 내지 6㎞이고, dr은 약 2 내지 3㎞이다. 즉, 약 2 내지 3㎞의 단차가 활성 매트릭스 기판(70)의 각 화소 영역에 형성된다. 반사 전국(69)이 도 25에 도시한 볼록 및 오목면을 갖는 경우에, 평균 두께값은 drOl어야한다. 이와 같이, 투과/반사형 액정 표시 장치(100)는 액정 표시 장치(140)의 무게들이 그물 사이에서 다른 2가지 형태의 영역(반사 영역 및 투과 영역)을 포함한다. 이 실시에서, 활성 매트릭스 기판(70)은 액정총(140)과 면하는 측에 형성된 높이가 다른 반사 영역(120R) 및 투과 영역(120T)을 포함한다.

도 25에 도시된 구성을 가진 액정 표시 장치(대각선: 8,4인치)가 제작되어 64 그레이 레벨 표시를 행하여 장치의 표시 특성(투과 및 반사)을 평가하였다. 평가 결과가 도 26에 도시되어 있다. 액정 표시 장치는 다음의 조건에서 제작되었다. 하나의 화소에서 투과 영역(120T)의 영역 대 반사 영역(120R)의 면적비는 4:6미었다. 투과 전극(68)은 ITO로 제조되고, 반사 전극(69)은 AI로 제조되었다. 투과 영역(120T)에서의 액정층(140)의 두께 dt는 약 5.5째로 설정되었고, 반사 영역(120R)에서의 액정층(140)의 두께는 약 3째로 설정되었다.

백라이트로부터의 광을 이용하는 투과 모드에서의 액정 표시 장치의 투과율은 Topcon사에서 제작된 MB-5에 의해서 측정되었고, 주위광을 이용하는 반사 모드에서의 액정 표시 장치에서의 반사율은 인테그레이팅 스피어(Integrating sphere)를 사용하며 오쯔까 전자(주)에서 제작한 LCD-5000에 의해서 측정되었다.

도 26으로부터 자명하듯이, 64 그레이 레벨 표시에서의 반사 및 투과의 변화량(도 26에서의 실선 및 점선)은 실질적으로 서로 일치한다. 따라서, 백라미트로부터의 광을 이용하는 투과 모드에서의 표시 및 주위광을 이용하는 반사 모드에서의 표시가 동시에 행해지는 경우에도 만족스러운 화질을 가진 그레이 레 벨 표시가 실현된다. 투과 모드 및 반사 모드에서의 콘트라스트비는 각각 약 200 및 25였다.

'이하, 컬러의 재현성의 평가 결과에 대하여 설명한다. 도 27 및 28은 다른 휘도를 가진 주위광 하에서의, 중래의 투과형 액정 표시 장치 및 이 실시예의 투과/반사형 액정 표시 장치의 색도이다.

도 27로부터 명백하듯이, 주위광에 의한 표시 스크린 상의 조도가 10 lx 내지 8000 lx로부터 17000까지 증가할 때에 증래 액정 표시 장치의 색 재현성의 범위(도 27에서의 3각형 안쪽의 영역)이 상당히 감소된다. 관측자에게 이것은 컬러가 얼룩지는 것으로 인식된다. 그러나, 투과/반사형 액정 장치에서는 도 28로부터 알 수 있듯이, 조도가 8000 ix 일때의 컬러 재현성의 범위는 실질적으로 조도가 0 일때와 동일하다. 또한, 조도가 17000 lx 일때 컬러 재현성에 있어서 일부 감소가 관측되었다. 따라서, 컬러가 선명하지 못한 것을 거의 인식할 수 없었다.

종래의 투과형 액정 표시 장치에서는 콘트라스트비가 표시 패널의 표면으로부터의 주위광의 반사로 인하 며, 그리고 차광용 불랙 마스크, 상호 접속 라인 등으로부터의 반사된 광으로 인해 떨어진다. 반면에, 투 과 모드 표시외에 주위광을 사용하는 반사 모드 표시를 제공하는 이 실시예의 투과/반사형 액정 표시 장 처에서는 투과 모드 표시에서의 주위광의 반사로 인한 콘트라스트 비의 저하가 반사 모드 표시에 의해서 억제될 수 있다. 따라서, 이 실시예의 액정 표시 장치에 의해서 얻어지는 콘트라스트비는 주위광의 밝은 정도에 관계없이 반사 모드 표시에 의해서만 얻어질 수 있다. 그 결과, 이 실시예의 투과/반사형 액정 표 시 장치에서는 밝은 주위광하에서도 거의 컬러의 재현성이 저하되지 않으며 어떠한 환경하에서도 높은 시 각성을 가진 표시를 얻을 수 있다.

도 29는 이 실시에의 또 다른 구성적 실시예를 보며 주고 있다. 여기서, 반사 전극 영역(160R)은 반사총 (반사판)(169) 및 투과 전극(168)의 일부를 포함한다. 이것은 도 25에 도시된 바와 같이, 반사 전극 영역(120R)이 반사 특성을 가진 반사 전극(69)을 포함하고 있는 구성과는 다른 것이다. 활성 매트릭스 기판의 반사 전극 영역(160R)의 높이는 반사총(169) 및/또는 반사총(169)상에 형성된 절연총(170)의 두께를 조절함으로써 제어될 수 있다.

# (실시예 10)

도 30은 본 발명에 따른 예 10의 액정 표시 장치의 활성 때트릭스 기판의 부분 평면도이다. 도 31은 도 30의 G-G 선을 따라 접취한 단면도이다.

도 30과 31을 참조하면, 복수의 게이트 라안(202)과 복수의 소스 라인(203)은 유리나 플라스틱으로 제조된 투명 절면 기판(201) 상에 서로 교치하도록 형성된다. 인접 게이트 라인(202)과 인접 소스 라인(203)에 의하여 둘러싸인 각각의 영역이 하나의 화소를 형성한다. IFI(204)는 게이트 라인(202)와 소스 라인(203)의 각각의 교치부의 근처에 배치된다. 각 TFT(204)의 드레인 전국은 이에 대응하는 화소 전국(206)에 연결된다. 각 화소의 화소 전국(206)이 형성되어 있는 부분은, 위에서 보았을 때, 교투과율을 가진 T 영역과 고반사율을 가진 R 영역의 두 영역으로 구성되어 있다. 본 실시에에 있어서, ITD총(207)은 교투과율을 가진 총으로서 T 영역의 최상위총을 구성하고, AI총(208) (또는, AI 합금총)은 고반사율을 가진 총으로서 R 영역의 최상위총을 구성하다. 총들(207 및 208)은 각 화소의 화소 전국(206)을 구성한다. 화소전국(206)은 게이트 절연역(209)을 통하면 다음 화소형에 있는 인접 화소를 위한 게이트 라인(202a)과 중첩된다. 구동 중에, 액정의 구동을 위한 저장 개파시터가 이러한 중첩부에 형성된다.

IFT(204)는 대용 게이트 라인(202)(이 경우는 (2024))로부터 뻗어 나온 게이트 전국(210), 게이트 절면막(209), 반도체총(212), 채널 보호총(213)과 n<sup>\*</sup>-Si 흥(211)을 포함하는데, 이 순서대로 중착되어 소스/드레인 전국이 된다.

도시되지는 않았지만, 그 결과로 생기는 활성 매트릭스 기판에 정렬막이 제공되고, 그 다음에 투명 전국과 정렬막을 구비한 대향 기판과 결합된다. 액정은 두 개의 기판 사이의 공간에 밀봉 방식으로 주입되고, 백리이트가 상기 결과의 구조물의 배면에 배치됨으로써 본 실시예의 액정 표시 장치가 완성된다.

흑색 안료를 포함하는 게스트-호스트 액정 물질, ZLI2327 (Merck Co., Inc에서 생산됨)과 광학적 능동 물

질, S-811 (Merck Co., Inc에서 생산됨) 0.5%의 혼합물이 액정으로 사용되었다. 또한, 전기적으로 제어 되는 복굴절 (ECB) 모드도 액정총의 최상위면과 최하위면 위에 분극판을 배치함으로써 액정 모드로서 사용될 수,있다. 컬러 표시가 요구될 때, 적색, 녹색, 청색의 컬러총으로 구성된 컬러 필터 (CF 총으로 불려짐)가 액정총의 최상위에 배치된다.

이하에서, 본 예의 활성 매트릭스 기판을 제조하기 위한 방법이 설명될 것이다.

첫째로, Ta로 만들어진 게이트 라인(202)과 게이트 전극(210)이 절연 기판(201) 위에 형성되고, 게이트 절연막(209)이 상기 최종 기판 전면에 형성된다. 미머서, 반도체총(212)와 채널 보호총(213)은 각각의 게이트 전극(210) 위에 형성되고, 소스 전극(211)과 드레인 전극(205) (또는 (211))로서 n<sup>†</sup>-Si총(211)이 뒤미대 형성되다.

[T0총(203a) (하위총)와 금속총(203b) (상위총)는 소스 라민(203)을 형성하기 위하여 스퍼터링 및 패터닝 에 의하여 순차적으로 형성된다. 본 예에 있어서, TI가 금속총(203b)를 위하여 사용되었다.

미 소스 라인(203)의 이흥 구조는 각각의 소스 라인(203)을 구성하는 금속총(2036)에 부분적으로 결할이 있다할지라도, ITO총 (203e)에 의하며 소스 라인(203)의 전기적 접속이 유지되어, 소스 라인(203)에서 분 리가 발생하는 것을 감소시킨다는 점에서 유리하다.

고투과율을 가진 T 영역의 IT0총(207)은 소스 라인(203)의 IT0총(203a)와 같은 단계에서와 동일한 재료로 형성된다. 고반사율을 가진 R 영역은 Mo총(214)와 AI총(208)을 스퍼터링에 의해 순차적으로 형성하고 패 터닝합으로써 형성된다. AI총(208)은 그 두메가 I50 mm나 그 이상을 때, 총분히 안정된 반사율 (약 90%) 을 제공한다. 본 예에 있어서, 90%의 반사율을 획득하며 주위광이 효과적으로 반사되도록 하기 위하며, AI총(208)의 두메는 I50 mm이었다. 고반사율을 가진 총 (AI총(208))을 위한 AI이나 AI 합금을 대신하여, Ag, Ta, W 등이 또한 사용될 수 있을 것이다.

본 예에 있어서, ITO(207)과 AI층(208)은 각 화소의 화소 전극(206)으로서 사용된다. 다르게는, 다른 두 메를 가진 AI 또는 AI 합금으로 된 층은 T와 R 영역으로서 고투과율을 가진 영역과 고반사율을 가진 영역을 정의하기 위하며 각각 협성될 수 있다. 이 방법은 다른 물질을 사용하는 경우보다 제조 공정을 더 간단하게 만든다. 또한, R 영역 (본 예에서는 AI층(208))의 고반사율을 가진 층이 소스 라인(203)의 금속층(203b)를 위하며 사용된 것과 같은 물질로 만들어질 수 있다. 이 방법은 중래의 투과형 액정 표시 장치의 제조에 사용되는 것과 같은 공정에 의하여 본 예의 액정 표시 장치를 제조하는 것이 가능하게 만든다.

상술한 대로, 각 화소 전국(206)은 고투과율을 가진 T 영역과 고반사율을 가진 R 영역으로 구성되어 있다. 이 구조는 반투과형 반시각을 이용하는 증래의 액정 표시 장치에 비하여, 주변광과 조사광을 더욱 효율적으로 이용함으로써, 투과 모드 표시, 반사 모드 표시와 투과/반사 모드 표시가 가능한 액정 표시 장치를 실현하게 한다.

ITO층(207)은 화소 전극(206)으로서, 각 화소의 전체 영역 위와 그 사이에 위치한 게이트 절연 필름(20 9)를 통하며 다음 화소 행에 있는 인접한 화소의 게이트 라인(202a) 위에 형성된다. AI층(200)은 그 사이에 위치한 Mo층(214)를 통하여 ITO층(207) 위에 형성되어 섬과 같이 화소의 중심부에서 R 영역을 구성한다. 이와 같이, ITO층(207)과 AI층(208)이 전기적으로 서로 접속되어 있으므로, T와 R 영역은 동일한TFT(204)로부터 받은 동일한 전압을 액정에 인가한다. [다라서, 전압을 인가하는 동안 한 화소 내에서 액정 분자의 방향이 변할 때 발생할 수 있는 하향 경사 라인(disclination line)이 방지된다.

(TO총(207)과 AI총(208) 사이에 위치한 Mo총(214)는 제조 과정에서의 전해액을 통한 ITO총(207)과 AI총 (208)의 접촉에 기인한 전기적 부식의 발생을 막는 역할을 한다.

본 예에 있어서, 양호한 표시 특성은 R 영역에 대한 T 영역의 면적비를 60:40에 설정함으로써 얻어질 수 있다. 면적비는 이 값에 제한된 것은 아니지만, T 영역과 R 영역의 투과/반사율과 장치의 사용에 따라 적 절하게 변경될 수 있다.

본 에에 있어서, R 영역의 면적은 비란직하게는 유효 화소 면적(즉, T 영역과 R 영역을 합한 면적)의 약 10 내지 90% 정도이다. 만약, 이 백분율이 10% 이하이면, 즉, 고투과율을 가진 영역이 화소의 너무 넓은 면적을 차지하면, 증래의 투과형 액정 표시 장치에서 생기는 문제가 발생한다. 즉, 주위가 너무 밝을 때 표시 화면이 흐려진다. 반대로, R 영역의 면적의 백분율이 약 90%를 넘으면, 주위가 너무 머두워서 단지주위광으로 화면을 볼 수 없을 때 문제가 생긴다. 즉, 이런 경우에 백리이느가 온된다 할지라도, T 영역의 면적이 너무 작아서 결과적인 화면은 인식할 수 없을 정도가 된다.

특별히, 액정 표시 장치가 주로 실외에서 사용되는 장치에 적용되었을 때, 전지 수명이 중요한 요인이고, 장치는 저전력 소모를 효과적으로 구현하기 위하여 주위광을 이용하도록 설계되어져야 한다. 따라서, 고 반사율을 가진 R 영역의 면적은 유효 화소 면적의 약 40 내지 90% 정도인 것이 바람직하다. R 영역의 면 적 점유율이 약 40%일 때, 단지 반사 모드 표시를 위하여 충분할 정도의 주변 환경은 제한되어진다. 그래 서, 백라이트로부터의 광을 필요로 하는 시간이 너무 길어서, 전지 수명이 줄어든다.

반면에, 액정 표시 장치가 주로 실내에서 사용되는 장치에 적용될 때, 그 장치는 백라이트로부터의 광을 효과적으로 사용하도록 설계되어야 한다. 따라서, R 영역의 면적은 유효 화소 면적의 약 10 내지 60% 정 도인 것이 바람직하다. R 영역의 면적 점유율이 60%를 넘을 때, 백라이트로부터 투과되는 빛을 위한 T 영 역이 너무 작이진다. 이를 보상하기 위하여, 투과형의 액정 표시 장치에 비하여 백라이트의 밝기는 충분 히 증가되어야 한다. 이는 전력 소모를 증가시키고 백라이트 이용률을 낮춘다.

본 예의 액정 표시 장치는 실제로 전자-구동형 비디오 카메라에 탑재되었다. 결과적으로, 본 표시 장치는 백라이트의 밝기를 조정함으로써 주위광의 밝기에 상관없이 밝고 인식 가능하게 유지되었다. 특별히, 본 장치가 좋은 날씨 동안 실외에서 사용될 때, 백라이트를 켤 필요가 없으므로 전력 소모를 줄인다. 그러므로, 투과형 액정 표시 장치만을 구비한 장치와 비교할 때, 전지 수명이 상당히 증가된다.

(실시예 11)

또 32는 본 발명에 따른 실시에 11의 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 부분 평면도이다. 도 33은 도 32의 HH 선을 따라 절취한 단면도이다.

본 실시예에 있어서, 화소 상부에서 보았을 때, 각 화소의 전국이 형성되어 있는 영역은 중심부의 두 영역 즉, 고투과율을 가진 T 영역과 고반사율을 가진 R 영역으로 나누어진다.

본 예의 구성 요소중, 예 10의 도 30 및 31에서와 같은 구성 요소들은 같은 참조 부호에 의하여 표시된다. 화소, TFT의 구조 및 장치의 제조 공정은 실시에 10에서 설명된 것과 상당히 동일하다.

도 32와 33을 참조하면, ITO홍(207)은 화소의 중심에서부터 각 화소에 대용되는 게이트 라인(202)의 근처까지의 각각의 화소 영역에 형성되어 있고, IFT(204)의 드레인 전국(205)에 부분적으로 접속되어 있다.고반사율을 가진 AI홍(208)은 화소의 중심부에서 Mo홍(214)를 통하여 ITO홍(207)과 중첩된다. AI홍(208)은 ITO홍(207)의 영역의 반대편으로 연장되어서, 다음 화소행의 인접 화소를 위하여 게이트 절면 필룡(209)를 통하여 게이트 라인(202a)과 중첩된다.

ITO총(207)과 AI총(208)은 Mo총(214)를 통하며 전기적으로 접속되어 있기 때문에, ITO총(207)과 AI총(208) 사이의 접촉에 의한 전기적 부식이 억제된다. R 영역 및 게이트 라인(202a)의 AI총(208)과 인접 화소 사이의 중첩은 절연막(209)을 통하여 이루어진다. 이 중첩은 액정을 구동하는 동안 저장 개패시터를 형성하고, R 영역의 중첩부는 표시 장치에 또한 기여한다. 이는 종래의 구조에 비하여 화소의 유효 면적을 상당히 중가시킨다:

화소의 개구비를 더 증가시키기 위하여, TFT(204) 또는 소스 라인(203) 상부에 절연막을 매개로 하여 AI 총(208)과 같은 고반사율의 막이 형성되어, 화소 전극(206)(드레인 전극(205)에 전기적으로 접속됨)의 일 부로서 작용할 수 있다. 그러나, 이 경우에는 절연막의 두께, 재료 및 패턴 디자인이 적절히 결정되어, 화소 전극(206)과 TFT(204) 또는 소스 라인(203) 간에 발생하는 기생 용량으로 인한 화질의 저하가 최소 화되도록 하여야 한다.

# (실시예 12)

도 34는 본 발명에 따른 실시에 12의 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 부분 평면도이다. 도 35는 도 34의 1-1 라인을 따라 취한 단면도이다.

이 실시에는 고반사율을 가진 영역 R 이래에 게이트 절면막(209)을 매개로 하여 공통 라인(215)이 형성된다는 점에서 실시에 11과 다르다.

실시에 10 및 11에서의 도면 30 대지 33의 구성 요소들과 동일한 구성 요소들은 동일한 참조 부호로 표시된다. 화소, IFT 구조 및 장치 제조 공정은 실시에 10 및 11에 설명된 것과 실질적으로 동일하다.

도 34 및 35를 참조하면, 중심부에서 대응 게이트 라인(202)의 근처까지의 범위에 있는 각 화소의 영역 상부에 ITO 총(207)이 형성되어 TFT(204)의 드레인 전국(205)에 접속되어 있다. 고반사율을 가진 AI 총 (208)이 화소의 중심부에서 Mo 총(214)을 매개로 하여 ITO 총(207)과 중첩되어 있다. AI 총(208)은 다음 화소 행 내의 인접 화소의 게이트 라인(202a)의 근처에서 ITO 총(207)의 영역에 대항한 화소의 촉부상에 면장되어 있으며, 게이트 절면막(209)을 매개로 하여 공통 라인(215)과 중첩되어 있다.

ITO 총(207)과 AI 총(208)은 Mo 총(214)을 통해 전기적으로 접속되어 있기 때문에, ITO 총(207)과 AI 총 (208)간의 접촉에 의한 전기적 부식이 억제된다. 절연막(209)을 매개로 한 AI 총(208) 즉, 영역 R과 공통 라인(215)간의 중첩은 액정의 구동시에 저장 캐패시터를 형성하여 표시의 개량에 기여한다. 이러한 저장 캐패시터의 형성은 개구비를 더 낮추지는 않는다.

화소의 개구비를 더 향상시키기 위하며, IFT(204) 또는 소스 라인(203)의 상부에 절연막을 매개로 하여 AI 총(208)과 같은 고반사율의 막이 형성되어, 화소 전극(206)(드레인 전극(205)에 전기적으로 접속됨)의 일부로서 작용할 수 있다. 그러나, 이 경우에는 절연막의 두께 및 재료가 적절히 결정되어, 화소 전극(206)과 IFT(204) 또는 소스 라인(203) 간에 기생 용량이 발생하지 않아야 한다. 예컨대, ITO 총(207)의 형성 후, 전체 기판 상부에 약 3.6의 유전율을 가진 유기 절연막이 약 3㎞의 두께로 피착될 수 있다. 그 다음, AI 총(208)이 각 화소 내에 형성되어, IFT(204) 또는 소스 라인(203)과 중첩되고 드레인 전극(205)에 전기적으로 접속될 수 있다. 이러한 전기적 접속은 드레인 전극(205) 또는 ITO 총(207)에 콘택트 홀물 형성함으로써 콘택트 홀물 통해 실현될 수 있다.

이 예에서, 화소 전극(206)이 형성되어 있는 각 화소의 부분은 2개 영역, 즉 고투과율을 가진 영역 T과 고반사율을 가진 영역 R로 나뉜다. 이와 달리, 상기 부분은 3개 이상의 영역으로 나뉠 수 있다. 예컨대, 도 36에 도시된 바와 같이; 화소 전극(206)은 3개 영역, 즉 고투과율을 가진 영역 T, 고반사율을 가진 영 역 R, 및 상기 두 영역과 다른 투과율 또는 반사율을 가진 영역(C)으로 나뉠 수 있다.

#### (실시예 13)

도 37은 본 발명에 따른 실시에 13의 액정 표시 장치의 활성 때트릭스 기판의 부분 평면도이다. 도 38a 내지 38d는 도 37의 J-J 라인을 따라 취한 단면도로서, 이 실시예의 액정 표시 장치의 제조 공정을 나타 내다.

이 실시예에서, 고반사율을 가진 영역 R가 소스 라인에 사용된 것과 동일한 재료로 형성된다. 실시예 10 내지 12에서의 도 30 내지 36의 구성 요소들과 동일한 구성 요소들은 동일한 참조 번호로 표시된다. 화소, IFT 구조 및 장치 제조 공정은 실시예 10 내지 12에서 설명된 것과 실질적으로 동일하므로, 설명을 생략한다.

이 실시에에서, 각 화소는 중심부에 형성된 고투과율의 영역 T과 상기 영역 T을 둘러싸고 있는 영역 R와 포함한다. 영역 R의 외촉 프로파일은 2개의 게이트 라인과 2개의 소스 라인을 따르는 사각형이다. 영역 R 가 소스 라인과 동일한 재료로 이루어진 고반사율의 총을 포함하여,고반사율을 갖게 된다. 이러한 액정 표시 장치의 제조 공정이 도 38a 내지 38d를 참조하며 설명된다.

도 38a를 참조하면, 게이트 라인(202)(도 37 참조) 및 게이트 전극(210), 게이트 절면막(209), 반도체 총 (212), 채널 보호총(213), 및 소스 전극(211)과 드레만 전극(205 또는 211)이 되는 n 실리콘 총(211)이 절면 기판(201) 상부에 스퍼터링에 의해 연속 피착된다. 그 다음, 기판 상부에 소스 라인(203)(도 37 참 조)을 위한 도전막(241)이 스퍼터링에 의해 피착된다.

도 38b을 참조하면, 도진막(241)이 패터닝되어, 고반사율의 총(242), 드레인-화소 전국 접속총(243), 및 소스 라인(203)이 형성된다. 고반사율 총(242) 영역은 영역 R에 대응한다.

도 38c를 참조하면, 기판 상부에 총간 절연막(244)이 형성된 후, 총간 절연막(244)을 통해 콘택트 홀 (245)이 형성된다.

도 38d를 참조하면, 각 화소의 전체 영역 상부에 ITD로 이루어진 고투과율의 총(246)이 형성된다. 고투과 율 총(246)은 고투과율을 가진 다른 재료로 형성될 수 있다. 고투과율 총(246)은 총간 절연막(244)을 통 해 형성된 콘택트 홍(245)을 통해 접속총(243)에 접속되어, 대응하는 드레인 전국(205)에 전기적으로 접 속된다. 고투과율 총(246)은 또한 액정총에 전압을 인가하기 위한 화소 전국으로 작용하여, 고투과율을 가진 총(246)을 매개로 하여 두 영역(T, R)에 대응하는 액정총 부분들에 전압이 인가되도록 한다. 따라서, 이 실시에에서는, 각 화소 전국이 고투과율을 가진 총(246)만으로 구성되며, 고투과율을 가진 영 역 T과 고반사율을 가진 영역 R로 구성되지 않는다. 이러한 구성은 공정 단계의 수를 증가시키지 않고도 고반사율을 가진 영역이 형성될 수 있고 화소 전국의 형성 실패가 최소화된다는 점에서 투과형 액정 표시 장치보다 뛰어나다.

# (실시예 14)

도 39는 본 발명에 따른 실시예 14의 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 부분 평면도이다. 도 40a 내지 40d는 도 39의 K-K 라인을 따라 취한 단면도로서, 이 실시예의 액정 표시 장치의 제조 공정을 나타 낸다.

이 실시에에서, 고반사율을 가진 영역 R(도 39의 해청 부분)은 게이트 라인에 사용된 것과 동일한 재료로 되어 있다. 실시에 10 내지 13에서의 도 30 내지 38의 구성 요소들과 동일한 구성 요소들은 동일한 참조 변호로 표시된다. 화소, TFT 구조 및 장치 제조 공정은 실시에 10 내지 13에 설명된 것과 실질적으로 동 일하므로, 설명을 생략한다.

이 실시예에서, 각 화소는 그 중심부에 형성된 고투과율의 사각 영역 T과 위에서 보았을 때 상기 영역 T을 물러싼 접속된 2개의 스트립으로 구성된 영역 R와 포함한다. 영역 R의 외촉 프로파일은 2개의 게이트 라인과 2개의 소스 라인을 따르는 사각형이다. 영역 R가 게이트 라인과 동일한 재료로 구성된 고반사율 총을 포함하며, 고반사율을 가진다.

상기 액정 표시 장치의 제조 공정이 도 40a 내지 40d를 참조하여 설명된다.

도 40a을 참조하면, 절면 기판(201) 상부에 도전막이 형성된다. 그 다음, 도전막을 패터닝하여 게이트 전 국(210), 게이트 라인(202)(도 39 참조) 및 고반사율 총(242)을 형성한다. 고반사율을 가진 총(242)은 영 역 R에 대응한다.

도 40b를 참조하면, 기판 상부에 게이트 절면막(209), 반도체 총(212), 채널 보호총(213), 및 소스 전극 (211)과 드레인 전극(205 또는 211)이 되는 n 실리콘 총(211)이 스퍼터링에 의해 연속 피착된다. 이때, 소스 총(203)의 일부로 사용되는 금속총(203b) 및 드레인-화소 전극 접속총(243)이 동일 단계에서 형성된다. 접속총(243)은 TFT(204)의 드레인 전극(205)과 일부 중첩된다.

도 40c를 참조하면, 기판 상부에 ITO가 스퍼터링에 의해 피착된 후, 패터닝되어 고투과율을 가진 총(246) 및 소스 라인(203)의 일부인 ITO 총(203a)을 형성한다. 고투과율을 가진 총(246)은 각 화소의 전체 영역 상부에 형성되며, ITO 총(203a)은 금속총(203b)과 동일한 패턴을 갖도록 금속총(203b) 상부에 형성된다. 고투과율을 가진 총(246)은 접속총(243)과 일부 중첩되어 각 FET(204)에 전가적으로 접속된다.

도 40d를 참조하면, 보호막(247)이 형성되고 패터닝된다.

때라서, 이 실시예의 액정 표시 장치의 각 화소는 그 중심부에 형성된 고투과율의 영역 T과 인접한 소스라인을 따라 2개의 인접한 스트립의 형상으로 영역 T를 둘러싼 고반사율의 영역 R와 포함한다. 이 경우, 소스 라인(203)의 ITO 총(203a)과 고반사율 총(242)은 다른 높이로 배치되기 때문에, 각 화소의 ITO 총 (203a)과 고반사율 총(242) 간의 캡(미 캡은 그들 사미의 누전을 방지하기 위해 필요함)미 증혀질 수 있으며, 따라서 영역률(T, R)이 반대로 형성된 경우(즉, 고반사율을 가진 총이 화소의 중심부에 배치된 경우)에 비해 화소의 개구비가 향상될 수 있다.

이 실시예에서는 실시예 13에서와 같이, 각 화소 전국은 한 가지 형태의 전국만으로(즉, 고투과율을 가진 용(246)만으로) 구성된다. 이러한 구성은 결합의 발생이 줄고 효율적인 장치 제조가 가능하다는 점에서 화소 전국이 두 가지 전국으로 구성된 구조보다 뛰어나다.

이 실시예에서, 각 소스 라인(203)은 금속총(203b)과 ITO 총(203a)으로 구성된 이총 구조로 되어 있다. 금속총(203b)에 부분적으로 결합이 있어도, 소스 라인(203)의 전기 접속은 ITO 총(203a)에 의해 유지된다. 따라서, 소스 라인의 접속 불량이 감소한다.

# (실시예 15)

도 41은 본 발명에 따른 실시에 15의 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 부분 평면도이다. 도 42a 내지 42c는 도 41의 L-L 라인을 따라 취한 단면도로서, 이 실시예의 액정 표시 장치의 제조 공정을 나타 낸다. 이 실시에에서, 화소 전국은 절연막을 매개로 하여 게이트 라인 및/또는 소스 라인 위로 연장되어, 유효화소 면적(실질적으로 화소로서 기능을 하는 면적)을 증가시킨다.

동일 구성 요소들은 실시예 10 내지 14에서 사용된 동일한 참조 변호로 표시된다. 화소, TFT 구조 및 장 치 제조 공정은 실시예 10 내지 14에 설명된 것과 실질적으로 동일하므로, 설명을 생략한다.

도 41에 도시된 바와 같이, 이 실시예에서는, 각 화소는 그 중심부에 형성된 고투과율의 영역 T과 위에서 볼 때 좁은 스트립으로 사각으로 형성되어 영역 T를 둘러싼 영역 R(도 41의 해청 부분)을 포함한다. 고투 과율을 가진 층을 포함하는 화소 전국은 총간 절연막을 매개로 하여 인접한 게이트 라인(202) 및 소스 라 인(203)과 중첩되어, 게이트 라인(202)과 소스 라인(203) 상부에 배치된 액정총 부분에 전압이 인가될 수 있게 한다. 이것은 살시에 10 내지 14에서보다 더 큰 유효 화소 면적을 보장한다. 이 실시예에서, 게이트 라인(202)과 소스 라인(203)은 영역 R에서 고반사율을 가진 총의 역할을 한다.

상기 액정 표시 장치의 제조 공정이 도 42a 내지 42c를 참조하며 설명된다.

도 42a를 참조하면, 절면 기판(201)의 상부에 게이트 전국(210), 게이트 라인(202)(도 41 참조), 게이트 절연막(209), 반도체 총(212), 채널 보호총(213), 및 소스 전국(211)과 드레인 전국(205 또는 211)이 되는 n 실리콘 총(211)이 스퍼터링에 의해 연속 피착된다. 효속 단계에서 화소 전국과 같은 광 투과총에 의해 중첩되어지는 게이트 라인(202)과 소스 라인(203)중 적어도 하나는 고반사율을 가진 재료로 형성되는 것이 바람직하다.

도 42b를 참조하면, 기판 상부에 총간 절연막(244)이 형성된 후, 총간 절연막(244)을 통해 콘택트 홀 (245)이 형성된다.

도 42c를 참조하면, 기판 상부에 ITO와 같은 고루과율의 재료가 스퍼터링에 의해 피착되고 패터닝되어 고투과율을 가진 총(246)이 형성된다. 고투과율을 가진 총(246)은 콘택트 홈(245)을 통해 접속총(243)에 접속되는데, 이 접속총(243)은 TFT(204)의 드레인 전국(205)에 접속된다. 이때, 고투과율을 가진 총(246)은 게이트 라인(202)과 소스 라인(203) 중 적어도 하나와 중첩되도록 패터닝된다. 이러한 구성에서, 총간 절면막(244)을 매개로 하여 고투과율을 가진 총(246)에 의해 중첩된 게이트 라인(202) 및/또는 소스 라인(203)은 고반사율을 가진 총으로 사용될 수 있다.

상기 구조를 가진 표시 장치는 혼신과 같은 현상으로 인한 회질의 저하가 고투과율을 가진 총(246)과 게 이트 라인(202) 또는 소스 라인(203) 간에 발생하는 용량으로 인하여 발생하지 않도록 설계되어야 한다.

따라서, 이 실시예에서는 각 화소는 그 중심부에 형성된 고투과율의 영역 T과 인접한 게이트 라인 및/또는 소스 라인에 대응하는 위치에 형성된 고반사율의 영역 R와 포함한다. 이것은 고반사율을 가진 추가적 인 총을 형성할 필요를 제거하여 공정을 단축시킬 수 있게 한다.

#### (실시예 16)

도 43은 본 발명에 따른 실시에 16의 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 부분 평면도이다. 도 44a 내지 44f는 도 43의 M-M 라인을 따라 취한 단면도로서, 이 실시에의 액정 표시 장치의 제조 공정을 나타 낸다.

도 43에 도시된 비와 같이, 이 실시예의 액정 표시 장치의 각 화소는 그 중심부에 형성된 고투과율의 영역 T과 상기 영역 T의 촉부에 형성된 인접 소스 라인(203)을 따라 2개의 스트립으로 구성된 고반사율의 영역 R(도 43의 해청 부분)을 포함한다.

도 44f에 도시된 바와 같이, 영역 R가 절면 기판(201)상에 임의로 형성된 높은 볼록부(253a) 및 낮은 볼록부(253b), 상기 볼록부들(253a, 253b) 상부에 형성된 폴리마 수지총(254), 및 상기 폴리마 수지총(254) 상부에 형성된 고반사율의 총(242)을 포함한다. 영역 R의 표면총을 구성하는 결과적인 총(242)은 연속 파형의 표면을 가지며, 콘택트 홀(245) 및 하부 전국(도시되지 않음)을 통해 드레인 전국(205)에 전기적으로 접속된다.

상기 액정 표시 장치의 제조 방법이 도 446 내지 441를 참조하며 설명된다.

도 44a를 참조하면, Cr, Ta 등으로 미루어진 복수의 게이트 라인(202) 및 게이트 라인(202)으로부터 분기된 게이트 전국(210)이 절면 기판(201) 상부에 형성된다.

그 다음, 절면 기판(201) 상부에 SIN로 된 게이트 절면막(209)이 형성되어 게이트 라인(202)과 게이트 전 극(210)을 덮는다. 게이트 전극(210)의 상부에 배치된 게이트 절면막(209) 부분 상부에 비정질 실리콘(a-Si), 폴리실리콘, CdSe 등으로 이루어진 반도체 총(212)이 형성된다. 반도체총(212) 각각의 상부에 채널 보호총(213)이 형성된다. 채널 보호총의 양 촉부 상에 a-Si 등으로 구성된 한 쌍의 콘택트총(248)이 형성 되어, 반도체 총(212)의 촉부까지 면장된다.

콘택트총(248) 중 하나의 상부에 Ti, No, AI 등으로 이루어진 소스 전극(249)이 형성되는 동시에, 다른 콘택트총(248) 상부에는 Ti, No, AI 등으로 이루어진 드레인 전극(205)이 형성된다.

이 실시에에서는, 철연 기판(201)의 재료로서, 1.1 mm의 두께를 가진 유리 기판(코닝 인크 에 의해 제조 된 제품 번호 7059)이 사용될 수 있다.

도 44k를 참조하면, 기판 상부에 도전막이 스퍼터링에 의해 형성되고 패터닝되어, 소스 라인(203)의 일부로 사용되는 금속총(203b)과 하부 전극(250)이 동시에 형성된다. 하부 전극(250) 각각은 게이트 절면막(209)을 매개로 다음 화소 행 내의 인접 화소를 위한 게이트 전극(202)과 부분적으로 중첩되도록 형성되어 이들 간에 저장 캐패시터를 형성할 수 있다.

저장 캐패시터를 형성하는 데 사용되는 게이트 라인(202) 각각은 고반사율을 가진 총에 의해 중첩될 수 있거나, 게이트 라인(202) 자체의 반사율이 높게 되어 화소 영역(영역 R)의 일부로서 작용함으로써 개구 비를 더 증가시킬 수 있다.

도 44c를 참조하면, 기판 상부에 ITO가 스퍼터링에 의해 형성되고 패터닝되어, 금속총(203b)과 함께 소스 라인(203)을 구성하는 ITO 총(203a)을 형성한다.

이 실시에에서, 각 소스 라인(203)은 금속총(203b)과 LTO 총(203a)으로 이루어진 이총 구조가 된다. 이중 총 구조는 금속총(203b)이 부분적으로 결합을 가져도 소스 라인(203)의 전기적 접속이 LTO 총(203b)에 의해 유지된다는 점에서 유리하다. 이것은 소스 라인(203)에서의 접속 불량의 발생을 감소시킨다.

ITO 총(203a)의 형성과 동시에, 화소 전극을 구성하는 고투과율의 총(246)이 또한 스퍼터링에 의해 얻어 진다. 이러한 방식으로, 고투과율을 가진 총(246)이 화소 전극으로서 소스 라인(203)과 동시에 형성될 수

도 44d를 참조하면, 감광성 수지로 이루어진 레지스트 막(252)이 형성되고 패터닝된 후 라운딩을 위해 열 처리되어, 실질적으로 원형 단면을 가진 고볼록부(253a) 및 저볼록부(253b)가 영역 R에 대응하는 기판 부 분 상에 형성된다. 이러한 볼록부들(253a, 253b)은 액정종에 전압이 효율적으로 인가될 수 있도록 하기 위하며 고투과율을 가진 총(246) 상부에 형성되지 않는 것이 바람직하다. 그런, 볼록부들(253a, 253b)이 총(246) 상부에 형성되어도, 볼록부들이 투명한 한은 심각한 광학적 영향이 관측되지 않을 것이다.

도 44e를 참조하면; 볼록부들(253a, 253b) 상부에 폴리머 막(254)이 형성된다. 이 막과 함께, 영역 R의 요철 표면은 편평 부분의 수를 감소시킴으로써 더 연속적으로 될 수 있다. 이 단계는 제조 조건을 변경함 으로써 생략될 수 있다.

도 44f를 참조하면, 예컨대 스퍼터링에 의해 폴리머 막(254)의 선정된 부분 상부에 AI로 된 고반사율의 총(242)이 화소 전국으로서 형성된다. 고반사율을 가진 총(242)을 위해 적합한 재료는 AI 및 AI 합금 외 에, 고반사율을 가진 Ta, Ni, Cr 및 Ag를 포함한다.

고반사율을 가지는 총(142)의 두께는 약 D.O1 내지 1.0㎞의 범위 내에 있는 것이 바람직하다.

[[다시, 본 실시에의 액정 표시 장치의 각각의 화소는 그들의 중앙부에 형성된 고투과율을 가지는 영역 T 및 인접 소스 라인을 [[다라 형성된 고반사율을 가지는 영역 R을 포함한다. 이러한 구조로, 소스 라인(20 3)의 [TO총(203a) 및 고반사율을 가지는 총(242)는 상이한 높이에 배치되며, [TO 총(203a) 및 고반사율의 화소를 가지는 총(242) 간의 갭-그들 사이의 누출을 막기 위해 요구됨 은 좁아질 수 있으므로, 화소의 개구비도 영역 T 및 영역 R이 역으로 형성된 경우(즉, 고반사율의 총이 화소의 중앙부에 배치되는 경우)에 비해 증기될 수 있다.

본 실시에에서, 고반사율의 총(242)은 완만한 오목면 및 볼록면을 가져서 반시된 광이 다양한 방향으로 산란될 수 있게 한다. 산란 시트가 함께 사용되는 경우, 이러한 볼록부는 레지스트막(252)과 함께 형성될 필요가 없으며, 그 대신 고반사율을 가지는 총(242)의 표면은 평면으로 형성될 수 있다. 어떠한 경우에서 돈, 고반사율을 가지는 총(242) 및 고투과율을 가지는 총(246)은 제3 재료(예를 들어, 수지 또는 Mo 등의 금속)가 그 사이에 삽입된 개개의 총으로서 존재한다. 이러한 구조에 있어서, 고투과율의 총은 ITO로 제 조되고, 고반사율의 총은 AI 또는 AI 합금으로 제조되는 특별한 경우, AI 에칭 단계에서 발생하는 경향이 있는 전자 부식으로 인한 AI 패터님의 실패는 감소될 수 있다.

# (실시예 17)

도 45는 본 발명에 따른 실시에 17의 액정 표시 장치의 활성 매트릭스 기판의 부분 평면도이다. 도 46은 도 45의 라인 N-N을 따라 취해진 단면도이다.

도 45 및 도 46을 참조하면, 활성 매트릭스 기판은 매트릭스 내에 형성된 화소 전극(206)과 스캐닝 신호 를 공급하기 위한 게이트 라인(202) 및 표시 신호를 공급하기 위한 소스 라인(203)을 포함하는데, 미들은 화소 전극(206)의 추위를 따라 형성되어 서로 교차한다.

화소 전국(206)은 게이트 라인(202) 및 소스 리인(203)을 총간 절면막(244)을 매개로 하여 추위에서 교차 시킨다. 게이트 라인(202) 및 소스 라인(203)은 금속막으로 구성된다.

TFT(204)는 대용 화소 전극(206)에 표시 신호를 공급하기 위한 스위청 소자로서 게이트 라인(202)과 소스라인(203)의 각각의 교차부들에 인접하여 형성된다. TFT(204)의 게이트 전극(210)은 대용 게이트 라인(202)에 접속되어 게이트 전극(210)에 입력된 신호로 TFT(204)를 구동한다. TFT(204)의 소스 전극(249)은 대용 소스 라인(203)에 접속되어 대이터 신호를 수신한다. TFT(204)의 드레인 전극(205)은 접속 전극(255)에 전기적으로 접속된 후 콘택트 홀(245)을 지나 화소 전극(206)으로 접속된다.

접속 전극(255)은 게이트 절연막(209)을 지나는 공통 라인(215)와 함께 저장 캐패시터를 형성한다.

공통 라인(215)은 금속막으로 형성되고, 내부 접속(도시되지 않음)을 지나 대향 기판 상에 형성된 대향 전국에 접속된다. 공통 라인(215)은 제조 공정을 단축하기 위해 게이트 라인의 형성과 동일한 단계에서 형성될 수 있다.

각각의 화소 전극(206)은 AI 또는 AI 합금으로 제조된 고반사을 총(242) 및 ITO로 제조된 고투과율 총 (246)으로 구성된다. 위에서 보면, 화소 전극(206)은 세 개의 영역, 즉 두 개의 고투과율 영역 T 및 하나 의 고반사율 영역 R(도 45에서의 해칭 부분에 대응합)로 분할된다. 고반사율 총(242)은 전술한 실시예들 에서와 같이 반사율이 높은 도전성 금속총으로 구성될 수 있다.

각각의 영역 R은 차광 전국과 게이트 라인(202); 소스 라인(203), TFT(204), 및 공통 라인(215) 등의 내 부 접속 라인들의 일부를 커버하도록 설계되며, 이는 백라이트로부터의 광을 투과시키지 않는다. 이러한 구성으로, 영역 T로서 사용이 불가능한 각각의 화소부의 영역은 고반사율 영역 R로서 사용될 수 있다. 이 는 화소부의 개구비를 증가시킨다. 각 화소부의 영역 T는 영역 R로 둘러싸인다.

전술한 구조를 가지는 전술한 매트릭스를 제조하는 방법이 설명될 것이다.

첫번째로, 게이트 전국(210), 게이트 라인(202), 공통 라인(215), 게이트 절연막(209), 반도체 총(212), 채널 보호총(213), 소스 전국(249), 및 드레인 전국(205)이 유리 등으로 제조된 투명 절연 기판 상에 순 차적으로 형성된다.

그 다음, 소스 라인(203) 및 접속 전국(255)을 구성할 투명 도전막 및 금속막이 스퍼터링에 의해 최종 기 판 상에 중착되고, 소정의 형태로 패터닝된다.

따라서, 각각의 소스 라인(203)은 ITO 총(203a) 및 금속총(203b)로 구성된 이흥 구조미다. 이흥 구조는 금속총(203b)이 부분적으로 하자가 있는 경우에도 소스 라인(203)의 전기적 접속은 ITO 총(203a)에 의해 유지된다는 면에서 유리하다. 이는 소스 라인(203)의 단락 발생을 감소시킨다.

그 다음, 감광성 아크릴 수지가 스핀 도포법으로 최종 기판 상에 가해져 약 3km 두메의 총간 절면막(24 4)을 형성한다. 그 후, 아크릴 수지는 원하는 패턴에 따라 노광되고, 알칼리성 용액으로 현상된다. 막의 노광부만이 알칼리성 용액에 의해 에칭되어 총간 절면막을 통한 콘택트 홀(245)을 형성한다. 이러한 알칼 리성 현상을 채용합으로써, 양호한 콘택트 홀(245)이 획득된다.

총간 절연막(244)을 위해 감광성 아크릴 수지를 사용하는 것은 이래의 관점에서 본 생산성의 양성에서 유리하다. 스핀 도포법은 박막 형성에도 채용될 수 있기 때문에, 수 마이크로미터 정도로 얇은 막도 용이하게 형성될 수 있다. 또한, 총간 절연막(244)의 패터님에서 포토레지스트 공정이 불필요하다.

본 실시예에서, 아크릴 수지는 초기에 채색되고, 패턴당 후 표면 전체를 노광시킴으로써 투명하게 제조될 수 있다. 또한, 아크릴 수지는 화학적 공정에 의해 투명해 질 수 있다.

그 다음, ITO막이 스퍼터링에 의해 형성되고 패터닝되어, 화소 전극(206)의 고투과율 총(246)으로서 사용 된다. [마라서, 화소 전극(206)을 구성하는 고투과율총(246)은 콘택트 홀(245)을 지나 대응 접속 전국에 전기적으로 접속된다.

그 후, AI 또는 AI 합금으로 제조된 고반사율총(242)은 영역 RM 대용하는 고반사율총(246) 중 일부에 형성되어, 게이트 라만(202), 소스 라인\$03), TFT(204), 및 공통 라인 위에 있게 된다. 인접 화소 전국(206)은 게이트 라안(202) 및 소스 라인(203) 위에 위치하는 부분을 따라 분리되어, 서로 전기적으로 접숙되지 않게 한다.

도 46에 도시된 비와 같이, 이러한 방식으로 제조된 활성 때트립스 기판 및 대향 기판(256)은 함께 접착 되고, 액정이 기판들 사이의 공간에 주입되어 본 실시예의 액정 표시 장치를 완성한다.

전술한 바와 같이, 본 실시예의 액정 표시 장치는 TFT 위에 형성된 고반사율흥(242). 게이트 라인(202), 및 소스 라인(203)을 포함하여, 화소 전극(206)의 영역R을 형성한다. 이는 왕이 TFT로부터 들어오는 것을 방지하고 게이트 라인(202), 소스 라인(203), 및 공통 라인(215) 위에 배치된 화소 전국의 부분을 차광하기 위한 차광막을 제공할 필요가 없게 한다. 그러한 부분에서, 광 누출은 도메인, 하향 경사 라인 등의 형태로 발생하는 경향이 있다. 결과적으로, 중래에는 차광막에 의해 차단되어 표시 영역으로서 사용될 수 없었던 영역물도 표시 영역으로서 사용할 수 있다. 이는 표시 영역의 효율적인 사용에 효과적이다.

종래 투과형의 표시 장치에서는 게이트 라인 및 소스 라인이 금속막으로 제조되는 경우, 그들은 백라이트 로부터의 광을 차단하여 표시 영역으로서 사용할 수 없다. 그러나, 본 실시예에서는 고투과율을 가지는 영역 T가 각 화소의 중앙부에 형성된다(본 실시예에서는 두 개의 분리된 영역임). 고반사율의 영역 R이 영역 T를 둘러싼 스트립의 형태로 형성된다. 즉, 고반사율 영역 R이 게이트 라인, 소스 라인, 공통 라인, 및 스위청 소자 위에 형성되어 각 화소 전국의 반사 전국 영역으로서 사용된다. 미러한 구성은 역 패턴 (즉, 영역 T가 영역 R을 둘러싸는 패턴)의 경우보다 화소 전국의 개구비를 더 증가시킨다.

대안적으로, 각 화소의 영역 R은 도 47에 도시된 바와 같이 (해청 부분) 접속 전국(255)을 포함하며 형성될 수 있다. 미것은 영역 T를 통과하는 광의 밝기 감소를 억제한다.

#### (실시에 18)

상기의 실시예를에서, 본 발명은 활성 매트릭스 액정 표시 장치에 용용되었다. 본 발명은 단순 매트릭스 액정 표시 장치에도 응용될 수 있다.

이래에서, 서로 대항하고 있는 칼럼 전국(신호 전국) 및 로 전국(스캐닝 전국) 한 쌍이 설명될 것이다. 단순 매트릭스 액정 표시 장치에서, 칼럼 전국과 로 전국에 서로 교차하는 부분이 화소를 정의한다.

도 48a 내지 도 48c는 그러한 화소 영역의 일례를 도시한다. 도 48a를 참조하면, 투과 전극 영역은 하나 의 화소의 칼럼 전국의 중앙부에 형성되고, 반사 전국 영역은 나머지 주위부들에 형성된다. 칼럼 전국의 구조는 도 48b 또는 도 48c에 도시된 바와 같다. 반사 전국 영역의 높이는 도 48c에 도시된 바와 같이, 반사 전국과 투과 전국 간에 총간 절연막을 형성함으로서 조절 가능하다.

대안적으로는, 도 49e에 도시된 바와 같이, 반산 전극 영역이 하나의 화소 영역 내의 칼럼 전극의 중앙부 에 형성될 수 있고, 투과 전극 부분은 나머지 주위부에 형성될 수 있다. 칼럼 전극의 구성은 도 49b 또는 도 49c와 같이 도시될 수 있다. 반사 전극 영역의 높이는 도 49c에 도시된 바와 같이 반사판과 투과 전극 간에 총간 절연막을 형성함으로서 조절될 수 있다.

대안적으로는, 도 50a, 50b, 및 50c와 도 51a 및 도 51b에 도시된 바와 같이, 칼럼 전국은 스트립 형태의 반사 전국 영역을 가질 수 있다. 그러한 스트립 형태의 반사 전국 영역은 도 50a 내지 도 50b에 도시된 바와 같이 칼럼 전국의 한 면을 따라 형성되거나 또는 도 51a 및 도 51b에 도시된 바와 같이 그들의 중심을 따라 형성될 수 있다.

# 堂罗의 효과

이래에서, 중래의 반시형 또는 투과형의 액정 표시 장치와 구별되는 본 발명에 따른 액정 표시 장치의 특

성미 설명될 것이다.

증래의 반사형의 액정 표시 장치에서는, 저전압 소모를 실현하기 위해 주위광을 사용함으로써 표시가 영향을 받았다. 따라서, 주위광이 일정 한계처보다 낮은 경우, 장치가 충분한 정전력 공급이 가능한 상황에서 사용되고 있어도 표시를 인식할 수 없는 경우가 있다. 이는 반사형 액정 표시 장치의 가장 큰 단점이다.

제조 공청에서 반사 전국의 반사 특성이 변하는 경우, 반사 전국의 추위광 사용 효율도 역시 변한다. 이는 주위광 세기의 표시가 패널에 따라 인식 불가능하게 되는 임계치를 변하게 한다. 따라서, 제조 공정에서 반사 특성의 변경은 중래 투과형 액정 표시 장치에 팔요한 개구비의 변경에 대한 제어보다 더 조심스럽게 제어되어야만 한다. 그렇지 않으면, 안정된 표시 특성을 가지는 약정 표시 장치를 획득할 수 없다.

반면에, 본 발명에 따른 액정 표시 장치에서, 백리이트로부터의 광은 증래의 투과형 액정 표시 장치에서 와 같이 충분한 전력 공급이 가능한 곳에서 사용된다. 따라서, 표시는 주위광의 광의 세기에 무편하게 인 식될 수 있다. 따라서, 반사 특성의 변화로 인한 주위광 이용 효율의 변화는 반사형 액정 표시 장치에서 처럼 엄격하게 제어될 필요는 없다.

반면에, 증래 투과형의 액정 표시 장치에서, 주위광이 밝아지면 광의 표면 반사 성분이 증가하여 표시를 인식하기 어렵게 한다. 본 발명에 따른 액정 표시 장치에서는, 주위광이 밝아지면 반사 영역은 투과 영역 과 함께 사용된다. 이는 패널의 밝기를 증가시키고, 따라서 가시성을 향상시킨다.

[따라서, 본 발명에 따른 액정 표시 장치는 증래의 투과형 액정 표시 장치에서 높은(즉, 밝은) 주위광 하에서의 표면 반사로 인해 가시성이 낮아지는 문제와 증래의 반사형 액정 표시 장치에서 낮은(즉, 머두운) 주위광 하에서의 패널 밝기 감소로 인해 표시 인식이 머려워지는 문제를 동시에 극복한다. 또한, 이러한 장치들의 특성을 모두 획득할 수 있다.

전출한 비와 같이, 본 발명에 따라 각각의 화소는 반투과 반사막보다 더 높은 투과율을 가지는 영역 및 더 높은 반사율을 가지는 영역을 포함한다. 각각의 영역에서, 고투과율총 또는 고반사율총은 화소 전국의역할을 한다. 이러한 구성으로, 반투과 반사막을 사용하는 증래의 액정 표시 장치와는 달리, 주위광의 이용 효율 및 조도가 광의 산란 현상 등으로 인해 감소하는 것을 방지한다. 반사 모드 표시 또는 투과 모드 표시 중의 하나를 이용하거나 또는 반사 모드 표시 및 투과 모드 표시를 둘 다 사용함으로써 주위광의 밝기와 무관하게 양호한 화상을 얻을 수 있다. 백리이트의 광 및 주위광이 둘 다 표시에 동시적으로 그리고 효율적으로 기연하기 때문에, 백리이트의 광율 항상 사용하는 투과형 액정 표시 장치와 비교할 때 전력 소모는 현재하 감소한다.

다시 말해, 중래의 반사형 액정 표시 장치에서 낮은 주위광 하에서는 가시성이 현지하게 저하되고, 중래의 투과형 액정 표시 장치에서 높은 주위광 하에서는 표시 인식이 어려워진다는 단점들은 본 발명에 따라 광 이용 효율을 증가시킴으로써 동시에 극복될 수 있다.

고반사율의 영역은 게이트 라인, 소스 라인 및/또는 스위청 소자를 부분적으로 커버하기 때문에, 이러한 부분에 입시하는 광도 표시에 사용될 수 있다. 따라서, 화소의 유효 면적은 상당히 증가한다. 이는 반투 과 반사막을 사용하는 종래 장치의 문제만을 극복하는 것이 아니라, 정상 투과형 액정 표시 장치와 비교 할 때 각 화소의 개구비도 증가시킨다.

고투과율층과 고반사율층이 서로 전기적으로 접속되어 한 화소의 화소 전극을 형성하는 경우 및 고투과율층과 고반사율층이 서로 중첩되어 한 화소의 화소 전극을 형성하는 경우와 비교해 볼 때, 고투과율층 만이 화소 전극을 구성하는 경우에서는 화소 전극에 의한 결합 발생이 감소될 수 있다. 결과적으로 수독률도 증가한다.

고투과율총 또는 고반사율총은 소스 라인 또는 게이트 라인과 동일한 재료로 제조될 수 있다. 이는 액정 표시 장치의 제조 공정을 단순화시킨다.

유효한 화소 면적에서 고반사율을 가지는 영역이 차지하는 면적은 약 10 내지 90%로 설정된다. 이러한 설정은 높은 주위광 하에서는 표시가 인식하기 어려워지는 중래 투과형 액정 표시 장치의 문제 및 주위광의 세기가 지극히 낮을 때는 표시가 완전히 인식 불가능해지는 중래 반사형 액정 표시 장치의 문제를 모두 극복한다. 따라서, 주위광의 양과 무관하게 최적의 표시가 반사 모드 표시, 투과 모드 표시, 또는 반사 모드 표시 및 투과 모드 표시 둘 다로서 실현될 수 있다.

본 발명에 따른 반사/투과형 액정 표시 장치는 표시 스크린을 회전시킬 수 없는 경우 또는 조작자의 편의 에 따라 더 양호한 환경으로 이동시킬 수 없는 장치에 응용될 때 특히 효과적이다.

본 발명에 따른 액정 표시 장치는 배터리 구동형의 디지털 카메라 및 비디오 카메라 내의 뷰 파인더(view finder)(모니터 스크린)로서 실질적으로 사용되었다. 그 결과, 전력 소모는 낮은 수준으로 유지되는 동시에 주위광의 밝기와 무관하게 백리이트의 밝기를 조절함으로써 관찰에 적합한 밝기도 유지됨이 밝혀졌다.

증래 투과형 액정 표시 장치가 밝은 태양광 하의 실외에서 사용되는 경우, 백라이트의 밝기가 증가해도 표시는 인석하기 어려워진다. 그러한 상황 하에서, 본 발명의 액정 표시 장치는 백라이트를 턴 오프함으로써 반사형 장치로 사용될 수 있고, 또는 백라이트의 밝기를 감소시킴으로써 투과/반사형 장치로 사용될 수 있다. 결과적으로, 양호한 화질 및 전력 소모 감소가 실현될 수 있다.

본 발명에 따른 액정 표시 장치가 밝은 태양광이 입사되는 실태에서 사용되는 경우, 좀 더 인식이 용이한 표시를 얻기 위해 반사 모드 표시 또는 투과 모드 표시가 그 사이에서 스위청되거나 또는 대상물의 방향 적 위치에 따라 물 다 사용될 수도 있다. 대상이 실내의 머두운 부분으로 투영되는 경우, 장치를 반사/투 과 모드 표시로 사용하기 위해 백라이트가 턴 온된다.

또한, 본 발명에 따른 액정 표시 장치가 차량용 네비게이터와 같은 차량용 장치 내의 모니터 스크린으로 사용되는 경우에서도, 주위광의 밝기와 무관하게 변합없이 인식 가능한 표시가 실현될 수 있다.

종래의 액정 표시 장치를 사용하는 치량용 네비케이터에서는 개인용 컴퓨터 등에 사용되는 것보다 높은

밝기의 백리이트가 사용되어, 맑은 날씨 동안과 작사광선을 받는 경우에서도 사용될 수 있게 한다. 그러 나, 그러한 높은 밝기에도 불구하고, 아래와 같은 상황 하에서는 표시가 여전히 인식하기 어렵다.

반면에, 그러한 높은 밝기의 백라이트는 너무 밝아서 사용자를 눈부시게 하거나 또는 악영향을 미친다. 본 발명에 따른 액정 표시 장치를 아용하는 차량용 네비게이턴에서, 반사 모드 표시는 항상 투과 모드 표 시와 함께 사용될 수 있다. 이는 밝은 환경에서도 백라이트의 밝기를 증가시킬 필요 없이 양호한 표시를 얻게 한다. 반대로, 극도로 어두운 상황 하에서는 낮은 밝기(약 50 내지 100 cd/㎡)의 백라이트만을 사용 합으로써 인식 가능한 표시가 실현될 수 있다.

본 발명의 범위 및 취지를 벗어나지 않는 다양한 변경들이 본 기술 분야의 숙련된 기술자들에게는 명확하고 쉽게 만들어질 수 있을 것이다. 따라서, 여기에 첨부되는 청구 범위는 여기에 개시된 상세한 설명에 제한되도록 의도된 것이 아니라 폭넓게 해석되도록 의도된 것이다.

# (57) 경구의 범위

# 청구항 1

제1 기판, 제2 기판, 및 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이에 삽입된 액정총을 포합하는 액정 표시 장 치에 있어서?

상기 액정총에 전압을 인가하기 위한 각 쌍의 전극에 의해 복수의 화소 영역이 규정되고,

상기 복수의 화소 영역 각각은 반사 영역 및 투과 영역을 포함하는 액정 표시 장치.

# 청구항 2

제 항에 있어서, 상기 제1 기판은 상기 반사 영역에 대응하는 반사 전국 영역 및 상기 투과 영역에 대응하는 투과 전국 영역을 포함하는 액정 표시 장치.

#### 청구항 3

제2형에 있어서, 상기 반사 전국 영역은 상기 투과 전국 영역 보다 높고, 상기 제1 기판의 표면 상에 단 차부를 형성하여, 상기 반사 영역 내의 상기 액정총의 두께는 상기 투과 영역 내의 상기 액정총의 두께 보다 작은 액정 표시 장치

#### 청구항 4

제1항에 있어서, 상기 화소 영역 각각 내의 상기 반사 영역의 면적 비율은 약 10% 내지 약 90%인 액정 표 시 장치

# 청구항 5

제1 기판, 제2 기판, 및 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이에 삽입된 액정총을 포함하는 액정 표시 장 치에 있어서,

상기 제1 기판은 복수의 게이트 라인; 상기 복수의 게이트 라인과 교차하여 배치된 복수의 소스 라인; 상 기 복수의 게이트 라인과 상기 복수의 소스 라인의 교차부 부근에 배치된 복수의 스위칭 소자; 및 상기 복수의 스위칭 소자에 접속된 복수의 화소 전국을 포함하고,

상기 제2 기판은 대향 전국을 포함하고,

상기 복수의 화소 전국, 상기 대향 전국, 및 상기 복수의 화소 전국과 상기 대향 전국 사이에 삽입된 액 정층에 의해 복수의 화소 영역이 규정되고,

상기 복수의 화소 영역 각각은 반사 영역 및 투과 영역을 포함하는 액정 표시 장치.

# 청구한 6

제5항에 있어서, 상기 제1 기판은 상기 반사 영역에 대응하는 반사 전국 영역 및 상기 투과 영역에 대응하는 투과 전국 영역을 포함하는 액정 표시 장치

# 청구항 ?

제6항에 있머서, 상기 반사 전극 영역은 투과 전극 영역 보다 높고, 상기 제1 기판의 표면 상에 단차부를 형성하며, 상기 반사 영역 내의 상기 액정층의 두메는 상기 투과 영역 내의 상기 액정층의 두메 보다 작 은 액정 표시 장치

# 청구항 8

제7항에 있어서, 상기 반사 영역 내의 상기 액정층의 두께는 상기 투과 영역 내의 상기 액정층의 두께의 약 반인 액정 표시 장치.

# 청구항 9

제6함에 있어서, 상기 화소 영역 각각은 상기 반사 전국 영역 내에 반사 전국 및 상기 투과 전국 영역 내 에 투과 전국을 포함하는 액정 표시 장치

제형에 있어서, 상기 반사 전국 및 상기 투과 전국은 서로 전기적으로 접속되는 액정 표시 장치.

# 청구항 11 .

제6항에 있어서, 상기 화소 전국 각각은 투과 전국을 포함하고, 상기 반사 영역은 상기 투과 전국 및 상기 투과 전국과 절연된 반사총을 포함하는 액정 표시 장치.

#### 청구한 12

제6항에 있머서, 상기 반사 전국 영역은 상기 복수의 게미트 라인, 상기 복수의 소스 라인, 및 상기 복수의 스위청 소자의 적어도 일부를 중첩하는 액정 표시 장치.

#### 청구항 13

제6항에 있머서, 상기 반사 전국 영역 및 상가 투과 전국 영역 중 적어도 머느 하나는 상기 복수의 게이트 라인 또는 상기 복수의 소스 라인을 위한 재료와 동알한 재료로 형성되는 액정 표시 장치

#### 청구항 14

- 제5항에 있어서, 상기 화소 영역 각각 내의 상기 반자 영역의 면적 비율은 약 10% 내지 약 90%인 액정 표 · 시·장치

# 청구항 15

제6할에 있어서, 상기 제1 기판은 절연막을 매개로 상기 화소 전국과 저장 캐패시터를 형성하는 저장 캐 패시터 전국을 더 포함하고,

상기 반사 전국 영역은 상기 저장 캐패시터 전국과 중첩하는 액정 표시 장치.

#### 청구항 16

제5항에 있어서, 상기 액정총과 접하는 표면에 대항하는 상기 제1 기판의 표면 상에 마이크로렌즈를 더 포함하는 액정 표시 장치

#### 청구한 17

제6할에 있어서, 상기 반사 전국 영역 각각은 금속총 및 상기 금속총 이래에 형성된 총간 절연총을 포함하는 액정 표시 장치

#### 청구함 18

제 17항에 있어서, 상기 금속층은 연속 파형을 갖는 액정 표시 장치.

#### 청구한 19

제18항에 있어서, 상기 총간 절연총의 표면은 요칠 형상인 액정 표시 장치.

#### 청구항 20

제 17항에 있어서, 상기 총간 절연총은 감광성 폴리머 수지막인 액정 표시 장치.

# 청구항 21

제17항에 있어서, 상기 총간 절면총은 상기 복수의 스위칭 소자, 상기 복수의 게미트 라만, 또는 상기 복수의 소스 라민중 적어도 일부를 덮는 액정 표시 장치.

#### 청구한 2

제9항에 있어서, 상기 반사 전국은 상기 복수의 게이트 라인 또는 상기 복수의 소스 라민과 동일한 높이 로 형성되는 액정 표시 장치.

#### 청구항 23

제22항에 있어서, 상기 반사 전국은 상기 복수의 게이트 라인과 동일한 높이로 형성되고,

상기 반사 전국은 상기 반사 전국과 인접하는 상기 화소 전국의 게이트 라인과 전기적으로 접속된 액정 표시 장치

#### 청구한 24

제22항에 있어서, 상기 대향 전국에 인기된 신호와 동일한 신호가 상기 반사 전국에 인가되는 액정 표시 장치

# 청구함 25

제22항에 있어서, 상기 반사 전국은 상기 복수의 게이트 라인과 동일한 높이로 형성되고,

상기 반사 전국은 상기 스위청 소자의 드레인 전국 또는 상기 투과 전국과 중첩함으로써 저장 캐패시터를 형성하는 액정 표시 장치

# 청구항 26

제9항에 있어서, 상기 반사 전극은 AI 또는 AI 합금으로 형성되는 액정 표시 장치.

# 청구항 27

제26항에 있어서, 상기 투과 전국은 ITO로 형성되고, 상기 투과 전국과 상기 반사 전국 사이에 금속층이 삽입되는 액정 표시 장치

# 청구항 28

제1 기판, 제2 기판, 및 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이에 삽입된 액정층을 포함하는 액정 표시 장치로서, 상기 제1 기판은 복수의 게이트 라인; 상기 복수의 게이트 라인과 교차하며 배치된 복수의 소스라인; 상기 복수의 게이트 라인과 상기 복수의 스위칭 소자; 및 상기 복수의 스위칭 소자에 접속된 복수의 화소 전극을 포함하고, 상기 제2 기판은 대향 전극을 포함하고, 상기 복수의 화소 전극, 상기 대향 전극, 및 상기 복수의 화소 전극과 상기 대향 전극 사이에 삽입된 액정층에 의해 복수의 화소 영역이 규정되고, 상기 복수의 화소 영역 각각은 반사 영역 및 투과 영역을 포함하는 액정 표시 장치를 제조하는 방법에 있어서,

상기 제1 기판 상에, 교투과율을 갖는 재료를 사용하여 상기 투과 전국:영역을 형성하는 단계/

감광성 폴리머 수지층을 형성하는 단계; 및

상기 폴리머 수지총 위에 고반사율을 갖는 재료로 미루어진 반사총을 형성하는 단계

를 포함하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

#### 청구항 29

제28항에 있어서, 상기 감광성 폴리머 수지층은 복수의 요철부를 갖는 액정 표시 장치의 제조 방법

# 청구항 30

제1 기판, 제2 기판, 및 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이에 삽입된 액정총을 포함하는 액정 표시 장치로서, 상기 제1 기판은 복수의 게이트 라인; 상기 복수의 게이트 라인과 교차하여 배치된 복수의 소스라인; 상기 복수의 게이트 라인과 상기 복수의 스위청 소자; 및 상기 복수의 스위청 소자에 접속된 복수의 화소 전극을 포함하고, 상기 제2 기판은 대향 전극을 포함하고, 상기 복수의 화소 전극, 상기 대향 전극, 및 상기 복수의 화소 전극과 상기 대향 전극 사이에 삽입된 액정총에 의해 복수의 화소 영역이 규정되고, 상기 복수의 화소 영역 각각은 반사 영역 및 투과 영역을 포함하는 액정 표시 장치를 제조하는 방법에 있어서,

,상기 제1 기판 상에, 고투과율을 갖는 재료를 사용하며 상기 투과 전국 영역을 형성하는 단계;

상기 투과 전국 영역 위에 보호막을 형성하는 단계; 및

상기 보호막의 부분 위에 고반사율을 갖는 총을 형성하여 상기 반사 전국 영역을 형성하는 단계

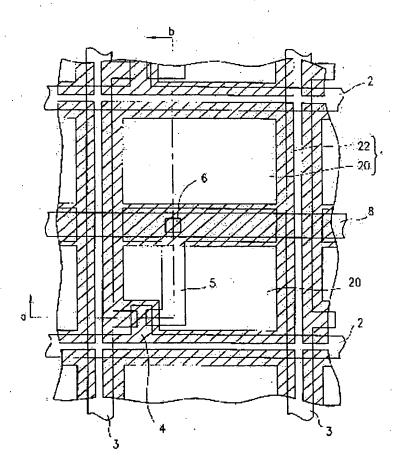
를 포함하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

# 청구항 31

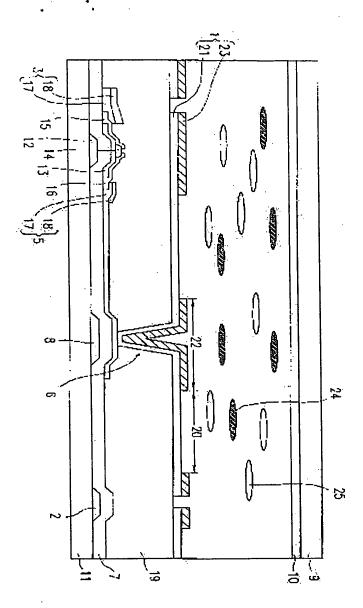
제30할에 있어서, 상기 투과 전국 영역은 상기 복수의 소스 라인과 동일한 높이로 형성되는 액정 표시 장치의 제조 방법.

*도만* 

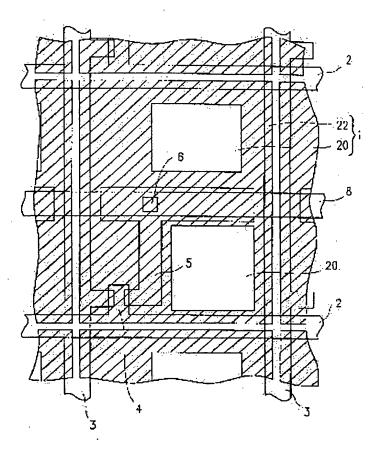
<u>sei</u>i



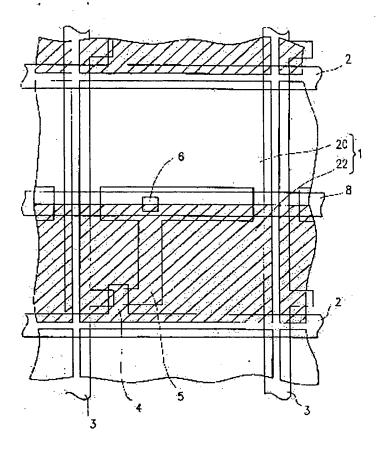




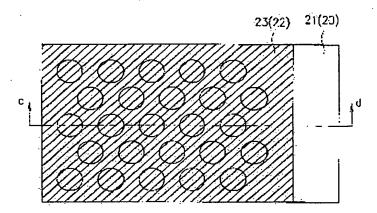
도만3



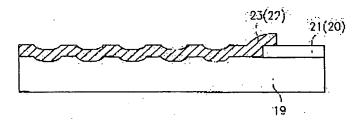
**584** 



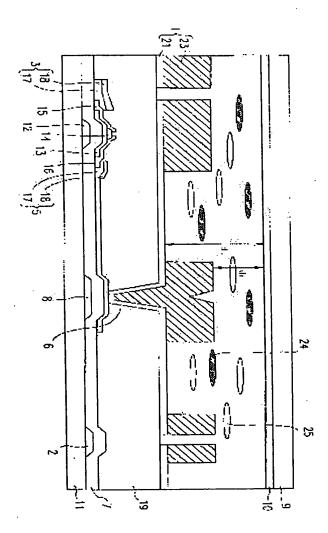
<u> 58</u>5



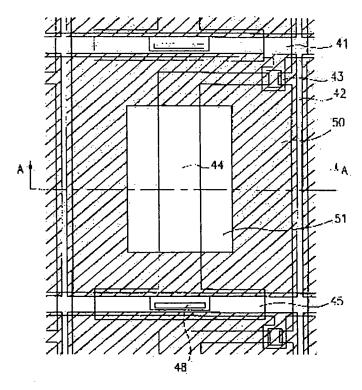
Selo -



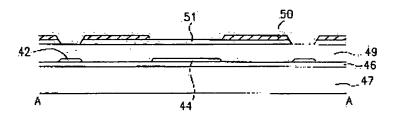
*도型*7



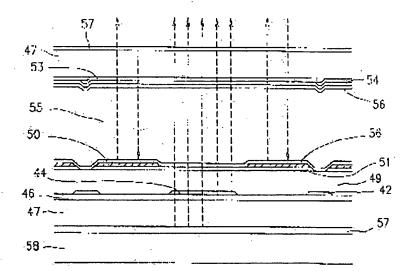
*⊊88*° '



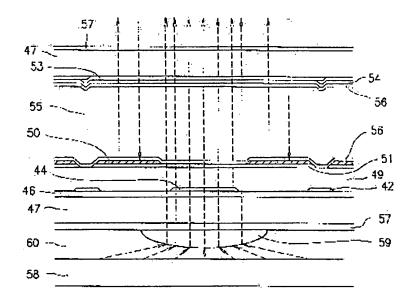
⊊£!8b



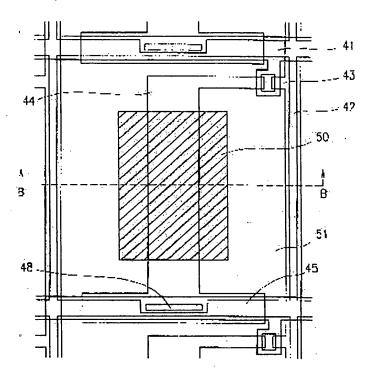




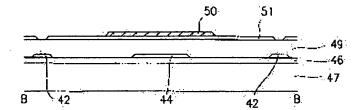
# 



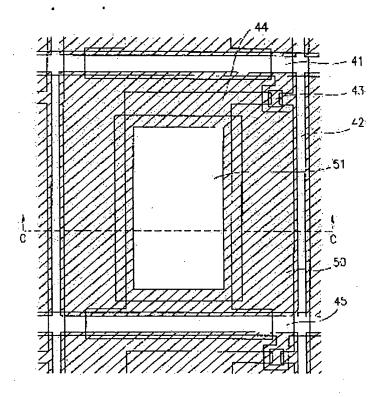
*<u> Seina</u>* 



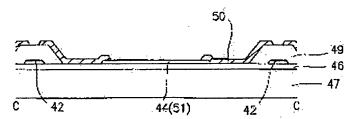
*<u><u> 5</u>8116*</del></u>



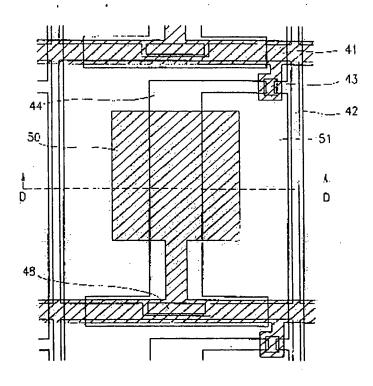
50 12a



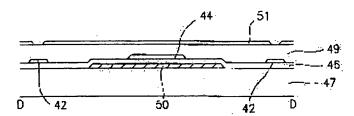
<u> 50126</u>



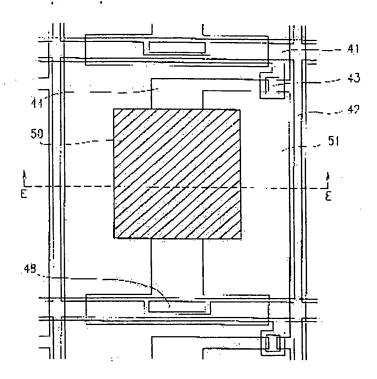
*⊊013*8



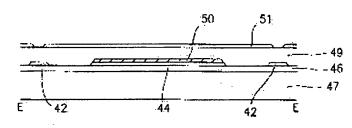
*⊊⊵136* 



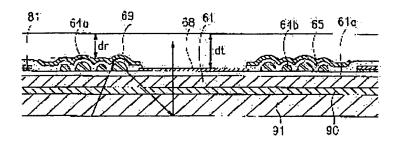




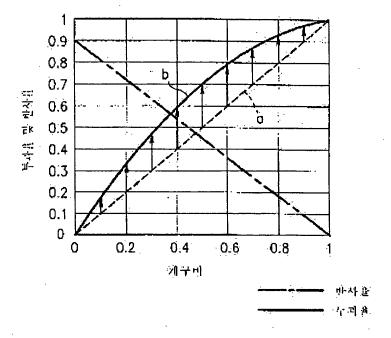
#### *⊊₽14*6



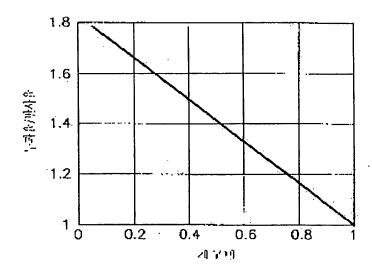
*<u>5</u>015* 



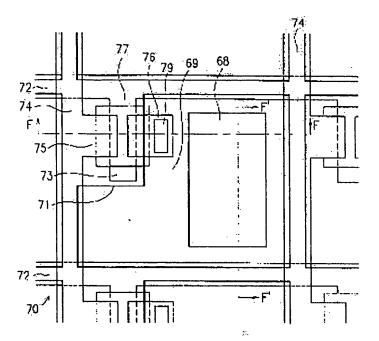
*<u><u>5</u>016*</u>



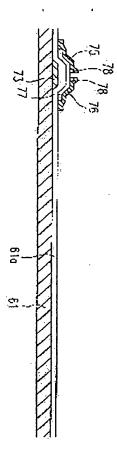
*501*7

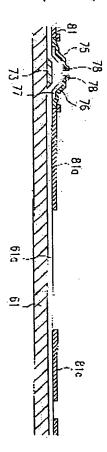


*도만18* 

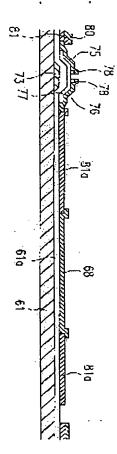


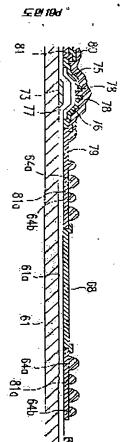
*⊊ei10*a

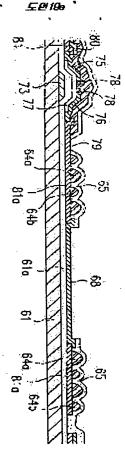




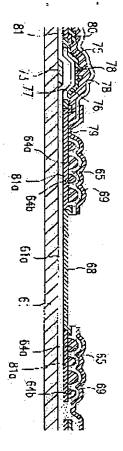




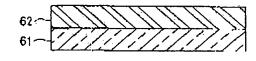


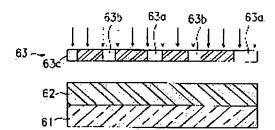


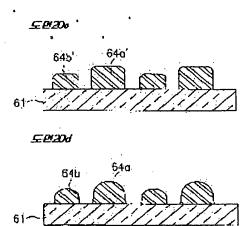




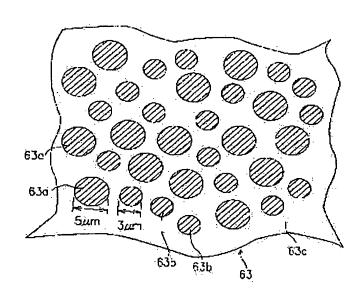
*⊊020a* 



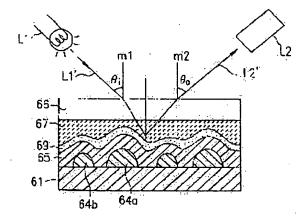




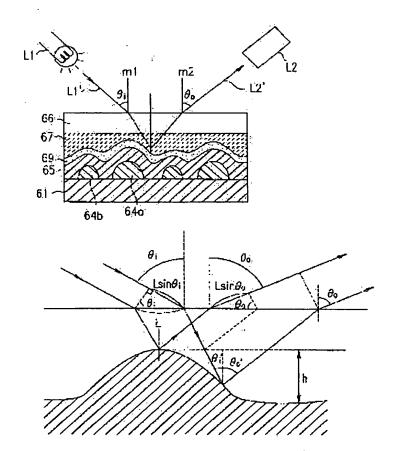






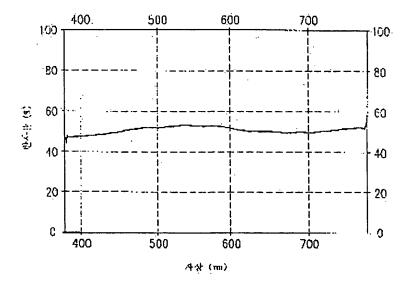


£823

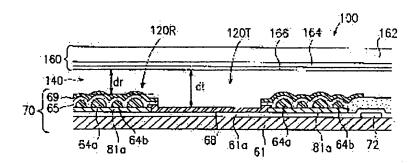


67-47

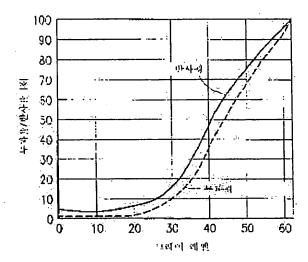




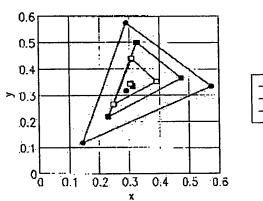
#### <u>5025</u>



#### £028

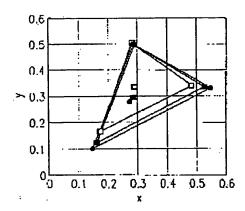


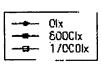
#### *도만2*7



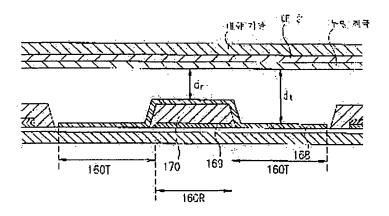


### *⊊02*8

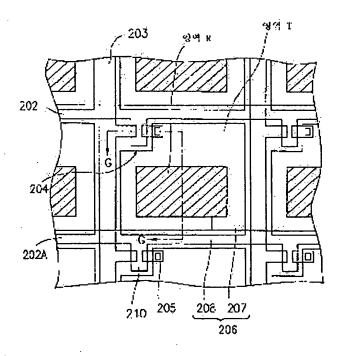


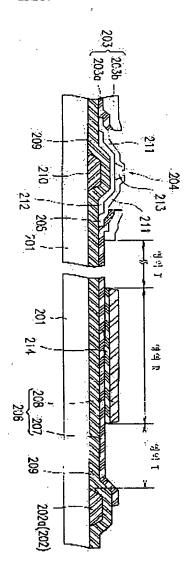


*<u> Cei29</u>* 

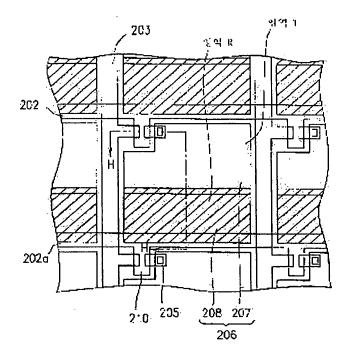


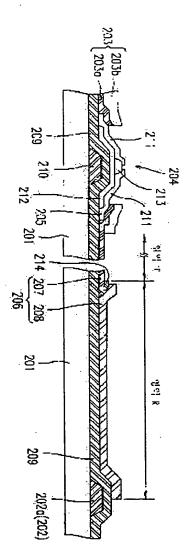
*<u><u> E</u>030*</u>



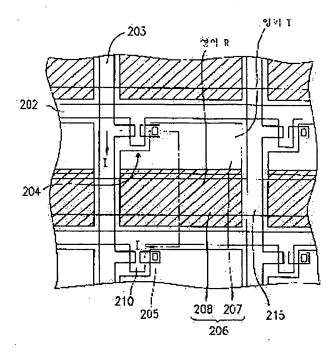


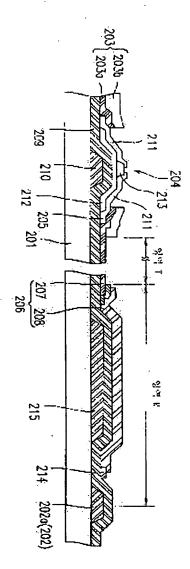
*5032* '



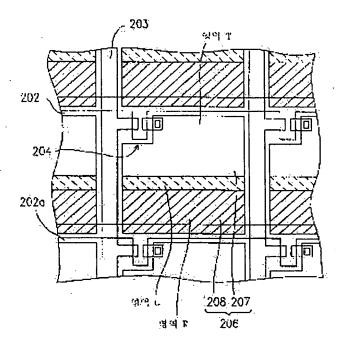


<u> 5034</u>

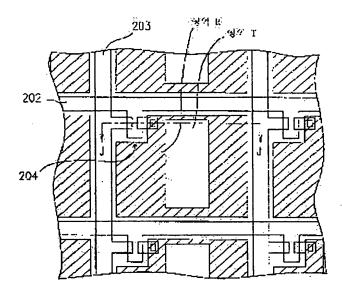




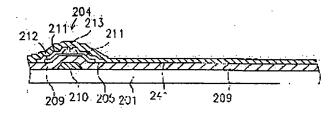
*⊊03*6 '



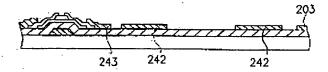
*<u><u> 50</u>37*</u>



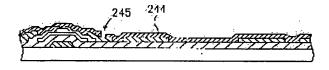
#### *⊊₽38*a '



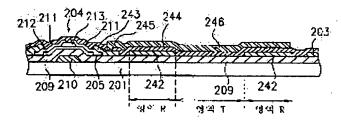
#### *도만386*



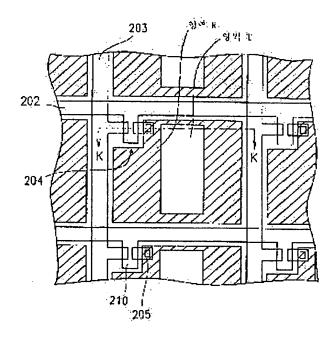
*⊑‼38₀* 



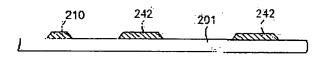
<u> Elisad</u>



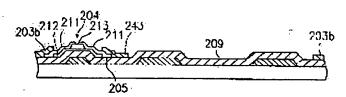
*도039* '



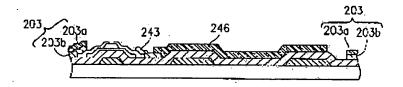
*⊊2!40*a



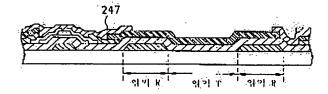
*<u><u>E</u>* **240b**</u>



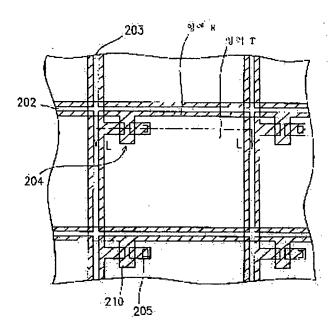
*⊈840*₀



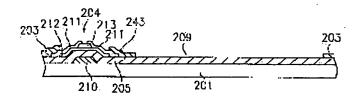
*⊊840d* '



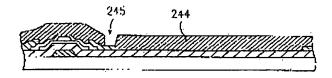
<u> 5841</u>



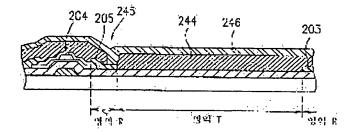
*⊊842*a



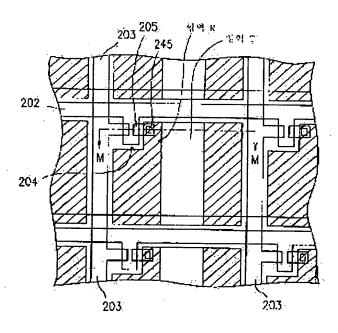
*⊊₿42*₺



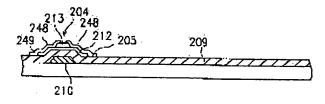
#### 50426 '



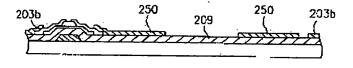
#### *⊊₽43*



#### *⊊844*8

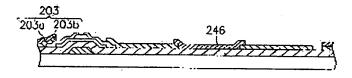


*<u><u><u>£</u>044b*</u></u>

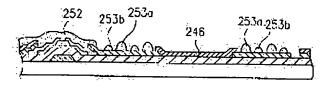


67-60

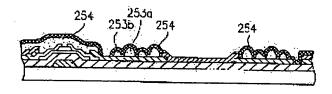
£8440 °



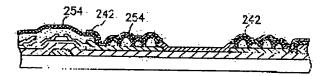
**<u>E</u>P41d** 



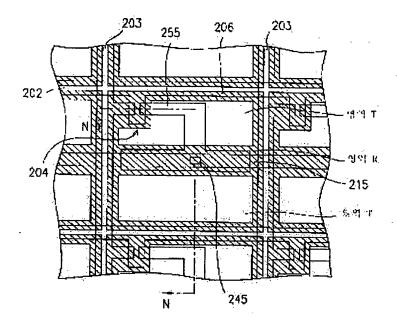
*5844*0

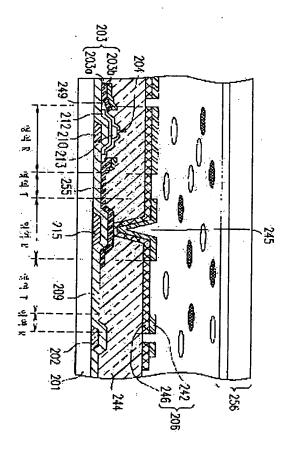


<u> Sevarat</u>

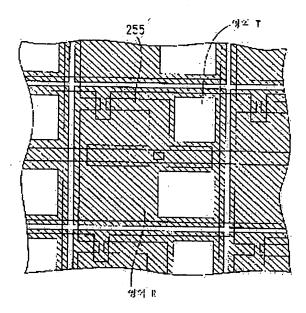


*<u><u>5</u>845*</u>

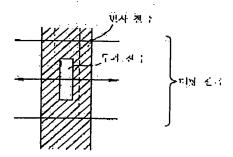


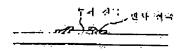


*<u><u>5</u>847*</u>

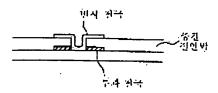


*⊊848*€

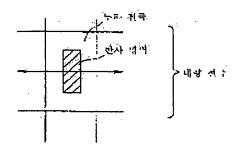




*⊊₽48₀* 



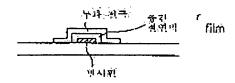
## 5.049a



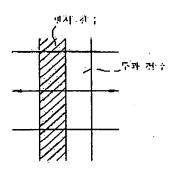
#### *도만49*6



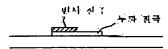
#### *<u>EB49</u>***<sub>0</sub>**

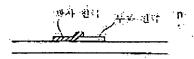


#### *⊊090*a

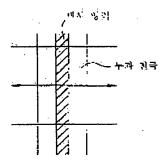


#### *⊊£!50*b

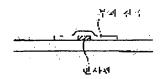




£851a

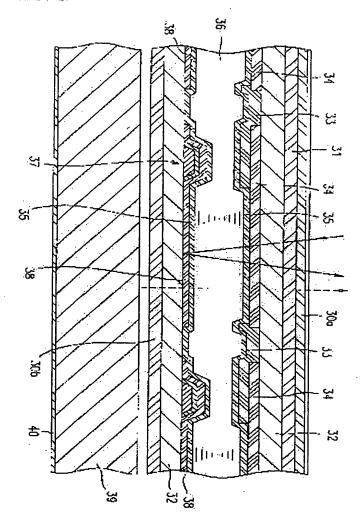


*<u><u>£</u>0516*</u>



*505*2

(종세 기술)



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

OTHER:

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY